PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-040652

(43) Date of publication of application: 06.02.2002

(51)Int.CI.

G03F 7/033 C08F 2/00 C08F 2/44 C08F 2/46 C08F 4/00 C08F 20/26 C08F 20/58 C08F265/00 G03F 7/00 G03F 7/027 G03F 7/028

(21)Application number : 2000-228902

(71)Applicant: FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22)Date of filing:

28.07.2000

(72)Inventor: OSHIMA YASUHITO

(54) NEGATIVE PHOTOSENSITIVE PLANOGRAPHIC PRINTING PLATE

(57)Abstract:

photosensitive planographic printing plate, having high productivity and printing resistance, particularly a negative photosensitive planographic printing plate suitable for pattern forming by laser light. SOLUTION: The negative photosensitive planographic printing plate is obtained, by disposing on a substrate at least one photosensitive layer containing a polymer binder having at least a repeting structure represented by general formula (I) (where R1 is H or methyl; R2 is a (n+1)-valent hydrocarbon group having a 3-30C alicyclic structure; A is O or -NR3-; R3 is H or a 1-10C monovalent hydrocarbon group; and (n) is an integer of 1-5).

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a negative

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

(19) 日本国特許庁(J P)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-40652 (P2002-40652A)

(43)公開日 平成14年2月6日(2002.2.6)

(51) Int.Cl.		識別記号	_	FΙ					テ	-7]-ド(参考)
G03F	7/033			G 0	3 F	7/033				2H025
C08F	2/00			C 0	8 F	2/00			С	2H096
	2/44					2/44			С	4 J 0'1 1
	2/46					2/46				4J015
	4/00					4/00				4J026
	•, ••		審查請求	未請求	蘭求	質の数 3	OL	(全 36	頁)	最終頁に続く
(21) 出願番号		特顧2000-228902(P2000)-228902)	(71)	出願人			ルム株式	会社	
(22) 出願日		平成12年7月28日(2000.	7. 28)					柄市中沼		地
(CC) Max M		1 MIR 1 1 7120 M (2000)	,	(72)	発明者					
								吉田町川	尻400	00番地 富士写
						真フイ	ルム株	式会社内		
				(74)	代理人	100105	647			
						弁理士	小栗	昌平	B	4名)
·										
										最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ネガ型感光性平版印刷版

(57)【要約】

【課題】 高い生産性と耐刷性を併せ持つネガ型感光性 平板印刷版、特にレーザー光による描画に適したネガ型 感光性平板印刷版を提供する。

【解決手段】 支持体上に、少なくとも一般式(I)で表される繰り返し構造を有する高分子パインダーを含有する感光層を少なくとも一層設けてなることを特徴とするネガ型感光性平板印刷版。

【化1】

$$\begin{array}{c}
 + \frac{R^1}{R^2} \\
 + \frac{R^2}{R^2} \\
 + \frac{R^2}{R^2}$$

(一般式(I)中、R¹は水素原子またはメチル基を表し、R²は炭素数3~30の脂肪族環状構造を有する(n+1)価の炭化水素基を表す。Aは酸素原子、または一NR³ーを表し、R³は水素原子または炭素数1~10の一価の炭化水素基を表す。nは1~5までの整数を表す。)

【特許請求の範囲】

【請求項1】支持体上に、一般式(I)で表される繰り返し構造を有する高分子パインダーを含有する感光層を有することを特徴とするネガ型感光性平版印刷版。

(化1)

$$\bigcap_{O = A}^{R^1} R^2_{(COOH)_n}$$
 (I)

(一般式 (I) 中、R¹は水素原子またはメチル基を表し、R²は炭素数3~30の脂肪族環状構造を有する(n+1) 価の炭化水素基を表す。Aは酸素原子、または一NR³ーを表し、R³は水素原子または炭素数1~10の一価の炭化水素基を表す。nは1~5までの整数を表す。)

【請求項2】 R²が2個以上の環を含有してなる脂肪族環状構造を有する炭素数5~30の(n+1)価の炭化水素基であることを特徴とする請求項1記載のネガ型感光性平版印刷版。

【請求項3】感光層に、さらに光または熱重合開始剤、 及び付加重合可能なエチレン性不飽和結合を有する化合 物を含有することを特徴とする請求項1又は2記載のネ ガ型感光性平版印刷版。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はネガ型感光性平板印刷版に関し、特にレーザー光による描画に適したネガ型感光性平板印刷版に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、ネガ型感光性平板印刷版としては 親水性支持体上に親油性の感光性樹脂層を設けた構成を 有するPS版が広く用いられ、その製版方法として、通 常は、リスフイルムを介してマスク露光(面露光)後、 非画像部を溶解除去することにより所望の印刷版を得て いた。近年、画像情報をコンピューターを用いて電子的 に処理、蓄積、出力する、デジタル化技術が広く普及してきている。そして、その様なデジタル化技術に対応した新しい画像出力方式が種々実用される様になってきた。その結果レーザー光のような指向性の高い光をデジタル化された画像情報に従って走査し、リスフイルムを タル化された画像情報に従って走査し、リスフイルムを 分す事無く、直接印刷版を製造するコンピュータート ウ ブレート(CTP)技術が切望されており、これに 適応したネガ型感光性平板印刷版を得ることが重要な技 術課題となっている。

【0003】このような走査露光可能なネガ型感光性平板印刷版としては、親水性支持体上にレーザー露光によりラジカルやプロンズテッド酸などの活性種を発生しうる感光性化合物を含有した親油性感光性樹脂層(以下、感光層ともいう)を設けた構成が提案され、既に上市されている。このネガ型感光性平板印刷版をデジタル情報 50

に基づきレーザー走査し活性種を発生せしめ、その作用によって感光層に物理的、あるいは化学的な変化を起こし不溶化させ、引き続き現像処理することによってネガ型の平版印刷版を得ることができる。特に、親水性支持体上に感光スピードに優れる光重合開始剤、付加重合可能なエチレン性不飽和化合物、およびアルカリ現像液に可溶な高分子バインダーとを含有する光重合型の感光層、および必要に応じて酸素遮断性の保護層とを設けたネガ型感光性平板印刷版は、生産性に優れ、さらに現像処理が簡便であり、解像度や着肉性も良いといった利点から、望ましい印刷性能を有する刷版となりうる。

【0004】従来、感光層を構成する高分子パインダー としては、特開昭59-44615号、特公昭54-3 4327号、特公昭58-12577号、特公昭54-25957号、特開昭54-92723号、特開昭59 -53836号、特開昭59-71048号等に記載さ れているメタクリル酸共重合体、アクリル酸共重合体、 イタコン酸共重合体、クロトン酸共重合体、マレイン酸 共重合体、部分エステル化マレイン酸共重合体等のアル カリ現像可能な有機高分子ポリマーが用いられてきた。 しかし、従来のこうした高分子パインダーを含有する感 光層を設けたネガ型感光性平板印刷版は、生産性をさら に高める目的で走査スピードを上げていくと、単位面積 当たりの露光エネルギーがそれに対応して小さくなるた め、露光部においても充分な硬化が得られなくなり、現 像液中のアルカリ成分によって画像部がダメージを受 け、高い耐刷性が得られないといった問題を有していた ため、さらなる生産性の向上が困難であった。特開20 00-89460号には、シクロヘキサン環とカルボキ シル基からなる構造単位を含むビニル共重合体を含有す るポジ型感光性平板印刷版の記載があるが、本発明の技 術とは明らかに異なるものである。

[0005]

【本発明が解決しようとする課題】従って本発明の目的は、上記従来技術の欠点を克服し、単位面積当たりの照射エネルギーが少ない露光条件においても充分な耐刷性を与え、高い生産性を有する平版印刷版、特にレーザー光による描画に適した平版印刷版を提供することである。

【0006】本発明者らは、上記目的を達成すべく鋭意検討を重ねた結果、感光層を構成する高分子パインダーに現像性を付与する共重合成分として、カルボキシル基と環状脂肪族炭化水素構造を同時に有する(メタ)アクリル酸エステルを用いることにより、上記目的が達成されることを見出し、本発明を成すに至った。すなわち本発明は、支持体上に、一般式(I)で表される繰り返し構造を有する高分子パインダーを含有する感光層を少なくとも一層設けてなることを特徴とするネガ型感光性平板印刷版である。ここで、(メタ)アクリル酸とは、アクリル酸、および/またはメタクリル酸を表す。

[0 0 0 7]
[1×2] $A = R^{2} (COOH)_{R}$ (1)

【0008】 一般式 (I) 中、 R^1 は水素原子またはメチル基を表し、 R^2 は炭素数 $3\sim30$ の脂肪族環状構造を有する (n+1)・価の炭化水素基を表す。 A は酸素原子、または $-NR^3-$ を表し、 R^3 は水素原子または炭素数 $1\sim10$ の一価の炭化水素基を表す。 n は $1\sim5$ までの整数を表す。

【0009】本発明のネガ型感光性平板印刷版の特徴の 一つは、高分子バインダーにアルカリ現像性を付与する 共重合成分として、カルボキシル基と環状脂肪族炭化水 素構造を同時に有する(メタ)アクリル酸エステルを用 いることにある。これによって本発明のネガ型感光性平 板印刷版に、単位面積当たりの照射エネルギーが少ない 露光条件においても充分な耐刷性と、高い生産性を付与 することができる。本発明によって得られる効果の原因 は未だ明らかでないが、従来は硬化しているはずの画像 部に露光エネルギーが充分でないことに起因して現像液 が浸透し、感光層にダメージを与え、耐刷性を低下させ ていたが、カルボン酸の近傍に疎水性の高い環状脂肪族 炭化水素構造を導入することによって、画像部における 現像液の浸透が抑制され、高い耐刷性を与えることによ って、生産性と耐刷性を両立しているものと考えられ る。

[0010]

【発明の実施の形態】以下、本発明のネガ型感光性平板 30 印刷版の感光層について詳細に説明する。

[高分子パインダー] 最初に、本発明の特徴である高分子パインダーについて説明する。本発明におけるネガ型 感光性平板印刷版の感光層に使用する高分子パインダー (パインダーポリマーともいう) としは、上記一般式

(I) で表される繰り返し構造を含有する線状有機高分子重合体が用いられる。一般式(I) における R²としての炭素原子数 3 から 3 0 までの脂肪族環状構造を有する (n+1) 価の炭化水素基としては、任意の置換基によって一個以上置換されていてもよいシクロプロパン、シクロペンタン、シクロペキサン、シクロペブタン、シクロペナシル、ターシクロペンタン、シクロペキサン、ジクロペキシル、ターシクロペカチン、ジシクロペキシル、ターシクロペカチン、デカヒドロナフタレン、パーヒドロフルオレン、トリシクロ [5.2.1.026] デカン、アダマンタン、クアドリシクラン、コングレッサン、キュバン、スピロ [4.4] オクタン、シクロペンテン、シクロペキセン、シクロペプテン、シクロペプテン、シクロペプテン、シクロペプテン、シクロペプテン、シクロペプテン、シクロペプテン、シクロペプタジエン、シクロオクタデトラエ 50 アミノ基、NーアルキルーNーアルコキシカルボニルアトリエン、シクロデカトリエン、シクロオクタテトラエ 50 アミノ基、NーアルキルーNーアルコキシカルボニルア

ン、ノルボルニレン、オクタヒドロナフタレン、ビシクロ [2.2.1] ヘブタジエン、ビシクロ [4.3.0] ノナジエン、ジシクロペンタジエン、ヘキサヒドロアントラセン、スピロ [4.5] デカジエン等の脂肪族環状構造を有する化合物を構成する任意の炭素原子上の水素原子を (n+1) 個除き、 (n+1) 価の炭化水素 基としたものを挙げることができる。 R²は、置換基を含めて炭素数3から30である。

【0011】脂肪族環状構造を構成する化合物の任意の炭素原子は、窒素原子、酸素原子、または硫黄原子から選ばれるヘテロ原子で、一個以上置き換えられていてもよい。耐刷性の点で、R²は縮合多環脂肪族炭化水素、橋架け環脂肪族炭化水素、スピロ脂肪族炭化水素、脂肪族炭化水素環集合(複数の環が結合または連結基でつながったもの)等、2個以上の環を含有してなる炭素原子数5から30までの置換基を有していてもよい脂肪族環状構造を有する(n+1)価の炭化水素基であることが好ましい。この場合も炭素数は置換基が有する炭素原子を含めてのものである。

【0012】 置換基としては水素を除く1価の非金属原 子団を挙げることができ、ハロゲン原子(-F、-B r、-Cl、-I)、ヒドロキシル基、アルコキシ基、 アリーロキシ基、メルカプト基、アルキルチオ基、アリ ールチオ基、アルキルジチオ基、アリールジチオ基、ア ミノ基、N-アルキルアミノ基、N,N-ジアルキルア ミノ基、N-アリールアミノ基、N, N-ジアリールア ミノ基、NーアルキルーNーアリールアミノ基、アシル オキシ基、カルバモイルオキシ基、N-アルキルカルバ モイルオキシ基、N-アリールカルバモイルオキシ基、 N, N-ジアルキルカルパモイルオキシ基、N, N-ジ アリールカルバモイルオキシ基、N-アルキル-N-ア リールカルバモイルオキシ基、アルキルスルホキシ基、 アリールスルホキシ基、アシルチオ基、アシルアミノ 基、N-アルキルアシルアミノ基、N-アリールアシル アミノ基、ウレイド基、N´ーアルキルウレイド基、 N′, N′-ジアルキルウレイド基、N′-アリールウ レイド基、N′, N′-ジアリールウレイド基、N′-アルキルーN′-アリールウレイド基、N-アルキルウ レイド基、N-アリールウレイド基、N'-アルキルー N-アルキルウレイド基、N'-アルキル-N-アリー ルウレイド基、N′, N′-ジアルキル-N-アルキル ウレイド基、N´, N´ージアルキルーNーアリールウ レイド基、N′-アリール-N-アルキルウレイド基、 N′-アリール-N-アリールウレイド基、N′, N′ ージアリールーN-アルキルウレイド基、N′, N′-ジアリールーN-アリールウレイド基、N′-アルキル - N′-アリール- N-アルキルウレイド基、N′-ア ルキルーN′-アリールーN-アリールウレイド基、ア ルコキシカルポニルアミノ基、アリーロキシカルポニル

ミノ基、N-アルキル-N-アリーロキシカルボニルア ミノ基、N-アリール-N-アルコキシカルポニルアミ ノ基、N-アリール-N-アリーロキシカルポニルアミ ノ基、ホルミル基、アシル基、カルボキシル基及びその 共役塩基基、アルコキシカルポニル基、アリーロキシカ ルポニル基、カルバモイル基、Nーアルキルカルバモイ ル基、N、N-ジアルキルカルバモイル基、N-アリー ルカルバモイル基、N. N-ジアリールカルバモイル 基、N-アルキル-N-アリールカルバモイル基、アル キルスルフィニル基、アリールスルフィニル基、アルキ ルスルホニル基、アリールスルホニル基、スルホ基(-SO₃H)及びその共役塩基基、アルコキシスルホニル 基、アリーロキシスルホニル基、スルフィナモイル基、 N-アルキルスルフィナモイル基、N. N-ジアルキル スルフィナモイル基、N-アリールスルフィナモイル 基、N、Nージアリールスルフィナモイル基、N-アル キルーN-アリールスルフィナモイル基、スルファモイ ル基、N-アルキルスルファモイル基、N, N-ジアル キルスルファモイル基、N-アリールスルファモイル 基、N、N-ジアリールスルファモイル基、N-アルキ 20 ルーN-アリールスルファモイル基、N-アシルスルフ ァモイル基及びその共役塩基基、Nーアルキルスルホニ ルスルファモイル基 (-SO2NHSO2 (alky 1)) 及びその共役塩基基、N-アリールスルホニルス ルファモイル基 (-SO2NHSO2 (aryl))及び その共役塩基基、N-アルキルスルホニルカルバモイル 基(-CONHSO2 (alkyl))及びその共役塩 基基、N-アリールスルホニルカルパモイル基(-CO NHSO₂ (aryl)) 及びその共役塩基基、アルコ キシシリル基 (-Si (Oalkyl)3)、アリーロ キシシリル基(-Si(Oaryl)3)、ヒドロキシ シリル基 (-Si (OH)3) 及びその共役塩基基、ホ スホノ基 (- PO3 H2) 及びその共役塩基基、ジアルキ ルホスホノ基 (-PO3 (alkyl)2)、ジアリール ホスホノ基 (-PO3 (aryl)2)、アルキルアリー ルホスホノ基(- P O3(alkyl)(ary 1))、モノアルキルホスホノ基(- P O₃ H (a l k y 1)) 及びその共役塩基基、モノアリールホスホノ基 (-PO₃H (aryl))及びその共役塩基基、ホス ホノオキシ基 (-OPO₃ H₂) 及びその共役塩基基、ジ 40 アルキルホスホノオキシ基 (-OPO3 (alky 1)2)、ジアリールホスホノオキシ基(- O P O3 (a ryl)2)、アルキルアリールホスホノオキシ基 (-OPO3 (alkyl) (aryl))、モノアルキル ホスホノオキシ基(-OPO3H (alkyl))及び その共役塩基基、モノアリールホスホノオキシ基(-0 PO₃H (aryl)) 及びその共役塩基基、シアノ 基、ニトロ基、ジアルキルポリル基(-B(alky 1) 2)、ジアリールポリル基 (-B (ary

1)2)、アルキルアリールボリル基(-B(alky 50

1) (aryl))、ジヒドロキシボリル基(-B(OH)2) およびその共役塩基基、アルキルヒドロキシボリル基(-B(alkyl)(OH)) およびその共役塩基基、アリールヒドロキシボリル基(-B(aryl)(OH)) およびその共役塩基基、アリール基、アルケニル基、アルキニル基が挙げられる。

【0013】感光層の設計にもよるが、水素結合可能な水素原子を有する置換基や、特に、カルボン酸よりも酸解離定数(pKa)が小さい酸性を有する置換基は、耐刷性を下げる傾向にあるので好ましくない。一方、ハロゲン原子や、炭化水素基(アルキル基、アリール基、アリール基、アルキニル基)、アルコキシ基などの疎水性置換基は、耐刷を向上する傾向にあるのでより好ましく、特に、環状構造がシクロペンタンやシクロペキサン等の6員環以下の単環脂肪族炭化水素である場合には、このような疎水性の置換基を有していることが好ましい。これら置換基は可能であるならば、置換基同士、または置換している炭化水素基と結合して環を形成してもよく、置換基はさらに置換されていてもよい。

【0014】 R³としての炭素数1から10までの一価 の炭化水素基としては、アルキル基、アリール基、アル ケニル基、アルキニル基が挙げられる。アルキル基の具 体例としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチ ル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル 基、ノニル基、デシル基、イソプロピル基、イソプチル 基、secープチル基、tertープチル基、イソペンチル 基、ネオペンチル基、1-メチルプチル基、イソヘキシ ル基、2-エチルヘキシル基、2-メチルヘキシル基、 シクロペンチル基、シクロヘキシル基、1-アダマンチ ル基、2-ノルボルニル基等の炭素数1~10までの直 鎖状、分枝状、または環状のアルキル基が挙げられる。 アリール基の具体例としては、フェニル基、ナフチル 基、インデニル基等の炭素数1~10までのアリール 基、窒素原子、酸素原子および硫黄原子からなる群から 選ばれるヘテロ原子を1個含有する炭素数1~10まで のヘテロアリール基、例えば、フリル基、チエニル基、 ピロリル基、ピリジル基、キノリル基等が挙げられる。 アルケニル基の具体例としては、ビニル基、1-プロペ ニル基、1ープテニル基、1ーメチルー1ープロペニル 基、1-シクロペンテニル基、1-シクロヘキセニル基 等の炭素数1~10までの直鎖状、分枝状、または環状 のアルケニル基が挙げられる。アルキニル基の具体例と しては、エチニル基、1-プロピニル基、1-ブチニル 基、1-オクチニル基等の炭素数1~10までのアルキ ニル基が挙げられる。R3が有してもよい置換基として は、R²が有しうる置換基として挙げたものと同様であ る。但し、R3の炭素数は、置換基の炭素数を含めて1 ~10である。

【0015】合成が容易であることから、Aは酸素原

子、またはNHであることが好ましい。nは1から5までの整数を表す。耐刷の点で好ましくは1である。

【0016】以下に一般式 (I) で表される繰り返し単位の好ましい具体例を示すが、本発明はこれらに限定さ

れるものではない。 【0017】

【化3】

[0018]

[0019]

【化5】

of on H

50

[0020] [化6]

【0021】一般式(I)で表される繰り返し単位は、バインダーポリマー中に1種類だけであってもよいし、2種類以上含有していてもよい。本発明におけるバインダーポリマーは、一般式(I)で表される繰り返し単位だけからなるポリマーであってもよいが、通常、他の共重合成分と組み合わされ、コポリマーとして使用される。コポリマーにおける一般式(I)で表される繰り返し単位の総含有量は、その構造や、感光層の設計等によって適宜決められるが、好ましくはポリマー成分の総モル量に対し、1から99モル%、より好ましくは10から70モル%、さらに好ましくは20から50モル%の範囲で含有される。

【0022】コポリマーとして用いる場合の共重合成分としては、ラジカル重合可能なモノマーであれば従来公知のものを制限なく使用できる。具体的には、「高分子データハンドブックー基礎編ー(高分子学会編、培風館、1986)」記載のモノマー類が挙げられる。このような共重合成分は1種類であってもよいし、2種類以上を組み合わせて使用してもよい。

【0023】本発明におけるバインダーポリマーの分子量は、画像形成性や耐刷性の観点から適宜決定される。通常、分子量が高くなると、耐刷性は優れるが、画像形成性は劣化する傾向にある。逆に、低いと、画像形成性は良くなるが、耐刷性は低くなる。好ましい分子量としては、2,000から1,000,000、さらに好ましくは10,000から200,000の範囲である。

14

【0024】また、本発明のネガ型感光性平板印刷版の感光層に用いられる高分子バインダーは、一般式(I)で表される繰り返し構造を有する高分子バインダー単独であってもよいし、他の高分子バインダーを1種以上併用して、混合物として用いてもよい。併用される高分子バインダーは、高分子バインダー成分の総重量に対し1から60重量%、好ましくは1から40重量%、さらに好ましくは1から20重量%の範囲で用いられる。併用できる高分子バインダーとしては、従来公知のものを制限なく使用でき、具体的には、本業界においてよく使用されるアクリル主鎖バインダーや、ウレタンバインダー等が好ましく用いられる。

【0025】感光層中での一般式(I)で表される繰り返し構造を有する高分子バインダー及び併用してもよい高分子バインダーの合計量は、適宜決めることができるが、感光層中の不揮発性成分の総重量に対し、通常10~90重量%、好ましくは20~80重量%、さらに好ましくは30~70重量%の範囲である。

【0026】次に、高分子パインダー以外の感光層中に添加される成分について説明する。本発明のネガ型感光性平板印刷版の感光層に用いられる画像形成のためのネガ型感光材料としては、従来公知のものであれば制限なく使用できる。このようなネガ型感光材料としては、光または熱酸発生剤と酸触媒架橋性化合物との組み合わせや、光または熱重合開始剤とラジカル付加重合可能なエチレン性不飽和結合を有する化合物の組み合わせ等があるが、光または熱重合開始剤、およびラジカル付加重合可能なエチレン性不飽和結合を有する化合物を含有してなる光または熱重合性感光層であることが特に好重合である光または熱重合性感光層であることが特に好更なる光または熱重合性感光層であることが特に好更は、300から1、200nmの波長を有するレーザー光での直接描画での製版に特に好適であり、従来の平版印刷版に比べ、高い耐刷性を発現する。

【0027】 [光または熱重合性ネガ型感光層] 本発明の平版印刷版における特に好ましい感光層は、必須成分として、一般式(I)で表される繰り返し単位を有する高分子バインダー、光または熱重合開始剤、および付加重合可能なエチレン性不飽和結合を有する化合物(以下、単に付加重合性化合物ともいう)を含有してなる光または熱重合性ネガ型感光層である。その他、この感光層には必要に応じて、共増感剤、着色剤、可塑剤、重合禁止剤などの種々の添加剤を加えてもよい。

【0028】 [付加重合性化合物] 光又は熱重合性ネガ型感光層に使用される、少なくとも一個のエチレン性不飽和二重結合を有する付加重合性化合物は、末端エチレン性不飽和結合を少なくとも1個、好ましくは2個以上有する化合物から選ばれる。この様な化合物群は当該産業分野において広く知られるものであり、本発明においてはこれらを特に限定無く用いる事ができる。これらは、例えばモノマー、プレポリマー、すなわち2量体、

3畳体およびオリゴマー、またはそれらの混合物ならび にそれらの共重合体などの化学的形態をもつ。モノマー およびその共重合体の例としては、不飽和カルボン酸 (例えば、アクリル酸、メタクリル酸、イタコン酸、ク ロトン酸、イソクロトン酸、マレイン酸など)や、その エステル類、アミド類が挙げられ、好ましくは、不飽和 カルポン酸と脂肪族多価アルコール化合物とのエステ ル、不飽和カルポン酸と脂肪族多価アミン化合物とのア ミド類が用いられる。また、ヒドロキシル基やアミノ 基、メルカプト基等の求核性置換基を有する不飽和カル ポン酸エステルあるいはアミド類と単官能もしくは多官 能イソシアネート類あるいはエポキシ類との付加反応 物、および単官能もしくは、多官能のカルボン酸との脱 水縮合反応物等も好適に使用される。また、イソシアネ ート基や、エポキシ基等の親電子性置換基を有する不飽 和カルボン酸エステルあるいはアミド類と単官能もしく は多官能のアルコール類、アミン類、チオール類との付 加反応物、さらにハロゲン基や、トシルオキシ基等の脱 離性置換基を有する不飽和カルポン酸エステルあるいは アミド類と単官能もしくは多官能のアルコール類、アミ 20 ン類、チオール類との置換反応物も好適である。また、 別の例として、上記の不飽和カルポン酸の代わりに、不 飽和ホスホン酸、スチレン、ビニルエーテル等に置き換 えた化合物群を使用する事も可能である。

【0029】脂肪族多価アルコール化合物と不飽和カル ボン酸とのエステルのモノマーの具体例としては、アク リル酸エステルとして、エチレングリコールジアクリレ ート、トリエチレングリコールジアクリレート、1,3 ープタンジオールジアクリレート、テトラメチレングリ コールジアクリレート、プロピレングリコールジアクリ 30 レート、ネオペンチルグリコールジアクリレート、トリ メチロールプロパントリアクリレート、トリメチロール プロパントリ (アクリロイルオキシプロピル) エーテ ル、トリメチロールエタントリアクリレート、ヘキサン ジオールジアクリレート、1、4ーシクロヘキサンジオ ールジアクリレート、テトラエチレングリコールジアク リレート、ペンタエリスリトールジアクリレート、ペン タエリスリトールトリアクリレート、ペンタエリスリト ールテトラアクリレート、ジベンタエリスリトールジア クリレート、ジペンタエリスリトールヘキサアクリレー ト、ソルビトールトリアクリレート、ソルビトールテト ラアクリレート、ソルビトールペンタアクリレート、ソ ルビトールヘキサアクリレート、トリ(アクリロイルオ キシエチル) イソシアヌレート、ポリエステルアクリレ ートオリゴマー等がある。

【0030】メタクリル酸エステルとしては、テトラメ チレングリコールジメタクリレート、トリエチレングリ コールジメタクリレート、ネオペンチルグリコールジメ タクリレート、トリメチロールプロパントリメタクリレ ート、トリメチロールエタントリメタクリレート、エチ 50 レングリコールジメタクリレート、1,3一ブタンジオールジメタクリレート、ヘキサンジオールジメタクリレート、ペンタエリスリトールジメタクリレート、ペンタエリスリトールトリメタクリレート、ジベンタエリスリトールジメタクリレート、ジベンタエリスリトール・ジベンタエリスリトールへキサメタクリレート、ソルビトールトリメタクリレート、ソルビトールテトラメタクリレート、ピス〔pー(3ーメタクリルオキシー2ーヒドロキシプロポキシ)フェニル〕ジメチルメタン、ピスー〔pー(メタクリルオキシエトキシ)フェニル〕ジメチルメタン等がある。

【0031】イタコン酸エステルとしては、エチレング リコールジイタコネート、プロピレングリコールジイタ コネート、1,3-プタンジオールジイタコネート、 1. 4-プタンジオールジイタコネート、テトラメチレ ングリコールジイタコネート、ペンタエリスリトールジ イタコネート、ソルビトールテトライタコネート等があ る。クロトン酸エステルとしては、エチレングリコール ジクロトネート、テトラメチレングリコールジクロトネ ート、ペンタエリスリトールジクロトネート、ソルピト ールテトラジクロトネート等がある。イソクロトン酸工 ステルとしては、エチレングリコールジイソクロトネー ト、ペンタエリスリトールジイソクロトネート、ソルビ トールテトライソクロトネート等がある。マレイン酸エ ステルとしては、エチレングリコールジマレート、トリ エチレングリコールジマレート、ペンタエリスリトール ジマレート、ソルビトールテトラマレート等がある。

【0032】その他のエステルの例として、例えば、特公昭46-27926、特公昭51-47334、特開昭57-196231記載の脂肪族アルコール系エステル類や、特開昭59-5240、特開昭59-5241、特開平2-226149記載の芳香族系骨格を有するもの、特開平1-165613記載のアミノ基を含有するもの等も好適に用いられる。さらに、前述のエステルモノマーは混合物としても使用することができる。

【0033】また、脂肪族多価アミン化合物と不飽和カルボン酸とのアミドのモノマーの具体例としては、メチレンピスーアクリルアミド、メチレンピスーメタクリルアミド、1,6-ヘキサメチレンピスーメタクリルアミド、1,6-ヘキサメチレンピスーメタクリルアミド、ジエチレントリアミントリスアクリルアミド、キシリレンピスメタクリルアミド、キシリレンピスメタクリルアミド等がある。その他の好ましいアミド系モノマーの例としては、特公昭54-21726記載のシクロヘキシレン構造を有すものをあげる事ができる。

【0034】また、イソシアネートと水酸基の付加反応を用いて製造されるウレタン系付加重合性化合物も好適であり、そのような具体例としては、例えば、特公昭48-41708号公報中に配載されている1分子に2個以上のイソシアネート基を有するポリイソシアネート化

18

合物に、下記一般式 (IV) で示される水酸基を含有する ビニルモノマーを付加させた1分子中に2個以上の重合 性ビニル基を含有するビニルウレタン化合物等が挙げら れる。

[0 0 3 5]
$$Gh = QR^4$$
) $GCCCH GH(R^5) GH$ (1)

【0036】 (ただし、R⁴およびR⁵は、HまたはCH 3を示す。)

【0037】また、特開昭51-37193号、特公平2-32293号、特公平2-16765号に記載されているようなウレタンアクリレート類や、特公昭58-49860号、特公昭56-17654号、特公昭62-39418号記載のエチレンオキサイド系骨格を有するウレタン化合物類も好適である。さらに、特開昭63-277653号、特開昭63-260909号、特開平1-105238号に記載される、分子内にアミノ構造やスルフィド構造を有する付加重合性化合物類を用いることによっては、非常に感光スピードに優れた光重合性組成物を得ることができる。

【0038】その他の例としては、特開昭48-64183号、特公昭49-43191号、特公昭52-30490号、各公報に記載されているようなポリエステルアクリレート類、エポキシ樹脂と(メタ)アクリル酸を反応させたエポキシアクリレート類等の多官能のアクリレートを挙げることができる。また、特公平1-40336号記載の特定の不飽和化合物や、特別平2-25493号記載のビニルホスホン酸系化合物等も挙げることができる。また、ある場合には、特別平2-25493号記載のベルフルオロアルキル基を含有する構造が好適に使用される。さらに日本接着協会誌vol.20、No.7、300~308ページ(1984年)に光硬化性モノマーおよびオリゴマーとして紹介されているものも使用することができる。

【0039】これらの付加重合性化合物について、その構造、単独使用か併用か、添加量等の使用方法の詳細は、最終的なネガ型感光性平板印刷版の性能散計にあわせて任意に設定できる。例えば、次のような観点から選択される。感光スピードの点では1分子あたりの不飽和提される。感光スピードの点では1分子あたりの不飽和基含量が多い構造が好ましく、多くの場合、2官能以上が好ましい。また、画像部すなわち硬化膜の強度を高くするためには、3官能以上のものが良く、さらに、異なる官能数・異なる重合性基(例えばアクリル酸エステル、スチレン系化合物、ビニルエーテル系化合物)のものを併用することで、感光性と強度の両方を調節する方法も有効である。大きな分子量の化合物や疎水性の高い化合物は、感光スピードや膜強度に優れる反面、現像スピードや現像液中での析出といった点で好ましく無い場合がある。また、感光層中の他50

の成分(例えばバインダーポリマー、開始剤、着色剤 等) との相溶性、分散性に対しても、付加重合化合物の 選択・使用法は重要な要因であり、例えば、低純度化合 物の使用や、2種以上の併用により相溶性を向上させう る事がある。また、基板や後述のオーバーコート層等の 密着性を向上せしめる目的で特定の構造を選択すること もあり得る。感光層中の付加重合性化合物の配合比に関 しては、多い方が感度的に有利であるが、多すぎる場合 には、好ましく無い相分離が生じたり、感光層の粘着性 による製造工程上の問題(例えば、感光層成分の転写、 粘着に由来する製造不良) や、現像液からの析出が生じ る等の問題を生じうる。これらの観点から、付加重合性 化合物は、感光層中の不揮発性成分に対して、好ましく は5~80重量%、更に好ましくは25~75重量%の 範囲で使用される。また、これらは単独で用いても2種 以上併用してもよい。そのほか、付加重合性化合物の使 用法は、酸素に対する重合阻害の大小、解像度、かぶり 性、屈折率変化、表面粘着性等の観点から適切な構造、 配合、添加量を任意に選択でき、さらに場合によっては 下塗り、上塗りといった層構成・塗布方法も実施しう る。

【0040】 [光又は熱重合開始剤] 光重合開始剤とし ては、使用する光源の波長により、特許、文献等で公知 である種々の光重合開始剤、または2種以上の光重合開 始剤の併用系(光重合開始系)を適宜選択して使用する ことができる。青色半導体レーザー、Aェレーザー、赤 外半導体レーザーの第2高調波、SHG-YAGレーザ ーを光源とする場合には、種々の光重合開始剤(系)が 提案されており、例えば米国特許第2.850,445 号に記載のある種の光澄元性染料、例えばローズベンガ ル、エオシン、エリスロシンなど、あるいは染料と開始 剤との組み合わせによる系、例えば染料とアミンの複合 開始系 (特公昭44-20189号)、ヘキサアリール ビイミダゾールとラジカル発生剤と染料との併用系(特 公昭45-37377号)、ヘキサアリールピイミダゾ ールとロージアルキルアミノペンジリデンケトンの系 (特公昭47-2528号、特開昭54-155292 号) 、環状シスーαージカルポニル化合物と染料の系 (特開昭48-84183号) 、環状トリアジンとメロ シアニン色素の系 (特開昭54-151024号)、3 ーケトクマリンと活性剤の系(特開昭52-11268 1号、特開昭58-15503号)、ピイミダゾール、 スチレン誘導体、チオールの系(特開昭59-1402 03号)、有機過酸化物と色素の系(特開昭59-15 04号、特開昭59-140203号、特開昭59-1 89340号、特開昭62-174203号、特公昭6 2-1641号、米国特許第4766055号)、染料 と活性ハロゲン化合物の系(特開昭63-171810 5号、特開昭63-258903号、特願平2-630 54号など)、染料とボレート化合物の系(特開昭62

-143044号、特開昭62-150242号、特開 昭64-13140号、特開昭64-13141号、特 開昭64-13142号、特開昭64-13143号、 特開昭64-13144号、特開昭64-17048 号、特開平1-229003号、特開平1-29834 8号、特開平1-138204号など)、ローダニン環 を有する色素とラジカル発生剤の系 (特開平2-179 643号、特開平2-244050号)、チタノセンと 3-ケトクマリン色素の系(特開昭63-221110 号)、チタノセンとキサンテン色素さらにアミノ基ある いはウレタン基を含む付加重合可能なエチレン性不飽和 化合物を組み合わせた系(特開平4-221958号、 特開平4-219756号)、チタノセンと特定のメロ シアニン色素の系 (特開平6-295061号) 、チタ ノセンとベンゾピラン環を有する色素の系(特開平8-334897号) 等を挙げることができる。

19

【0041】本発明のネガ型感光性平板印刷版の感光層 において、特に好ましい光重合開始剤(系)は、少なく とも1種のチタノセンを含有する。本発明において光重 合性開始剤 (系) として用いられるチタノセン化合物 は、その他の増感色素との共存下で光照射した場合、活 性ラジカルを発生し得るチタノセン化合物であればいず れであってもよく、例えば、特開昭59-152396 号、特開昭61-151197号、特開昭63-414 83号、特開昭63-41484号、特開平2-249 号、特開平2-291号、特開平3-27393号、特 開平3-12403号、特開平6-41170号公報に 記載されている公知の化合物を適宜に選択して用いるこ とができる。

【0042】 さらに具体的には、ジーシクロペンタジエ 30 ニルーTiージークロライド、ジーシクロペンタジエニ ルーTi-ピスーフェニル、ジーシクロペンタジエニル -Ti-CZ-2, 3, 4, 5, 6-CZ-2ェニー 1 ーイル (以下「T-1」ともいう。)、ジーシ クロペンタジエニルーTi-ビス-2, 3, 5, 6-テ トラフルオロフェニー1ーイル、ジーシクロペンタジエ ニルーTiービスー2, 4.6-トリフルオロフェニー 1-イル、ジーシクロペンタジエニル-Ti-ピスー 2, 6-ジフルオロフエニ-1-イル、ジーシクロペン タジエニルーTi-ピスー2、4-ジフルオロフエニー 1-イル、ジーメチルシクロペンタジエニルーTiービ X-2, 3, 4, 5, $6-x^2 > 7 + 7 + 7 + 7 = 1 - 1 = 1$ イル、ジーメチルシクロペンタジエニルーTiービスー 2, 3, 5, 6ーテトラフルオロフエニー1ーイル、ジ ーメチルシクロペンタジエニルーTiービスー2, 4-ジフルオロフエニー1ーイル、ピス (シクロペンタジエ ニル)ービス(2,6ージフルオロー3ー(ビルー1ー イル) フェニル) チタニウム (以下「T – 2」ともい う。) 等を挙げることができる。

【0043】これらのチタノセン化合物は、さらに、感 50

光扇の特性を改良するための様々な化学修飾を行うこと も可能である。例えば、増感色素や、付加重合性不飽和 化合物その他のラジカル発生パートとの結合、親水性部 位の導入、相溶性向上、結晶析出抑制のための置換基導 入、密着性を向上させる置換基導入、ポリマー化等の方 法が利用できる。これらのチタノセン化合物の使用法に 関しても、先述の付加重合性化合物同様、ネガ型感光性 平板印刷版の性能設計により適宜、任意に設定できる。 例えば、2種以上併用することで、感光層への相溶性を 高める事ができる。上記チタノセン化合物等の光重合開 始剤の使用量は通常多い方が感光性の点で有利であり、 感光層の不揮発性成分100重量部に対し、0.5~8 0重量部、好ましくは1~50重量部の範囲で用いるこ とで十分な感光性が得られる。一方、本発明の主要な目 的である、黄色等、白色灯化での使用に際しては、50 0 nm付近の光によるカブリ性の点からチタノセンの使 用量は少ない事が好ましいが、その他の増感色素との組 み合わせによりチタノセンの使用量は6重量部以下、さ らに1. 9重量部以下、さらには1. 4重量部以下にま で下げても十分な感光性を得ることができる。

20

【0044】760から1,200nmの赤外線を発す るレーザーを光源とする場合には、通常、赤外線吸収剤 を用いることが必須である。赤外線吸収剤は、吸収した 赤外線を熱に変換する機能を有している。この際発生し た熱により、ラジカル発生剤が熱分解し、ラジカルを発 生する。本発明において使用される赤外線吸収剤は、波 長760nmから1200nmに吸収極大を有する染料 又は顔料である。

【0045】染料としては、市販の染料及び例えば「染 料便覧」(有機合成化学協会編集、昭和45年刊)等の 文献に記載されている公知のものが利用できる。具体的 には、アゾ染料、金属錯塩アゾ染料、ピラゾロンアゾ染 料、ナフトキノン染料、アントラキノン染料、フタロシ アニン染料、カルポニウム染料、キノンイミン染料、メ チン染料、シアニン染料、スクワリリウム色素、ピリリ ウム塩、金属チオレート錯体等の染料が挙げられる。好 ましい染料としては、例えば、特開昭58-12524 6号、特開昭59-84356号、特開昭59-202 829号、特開昭60-78787号等に記載されてい るシアニン染料、特開昭58-173696号、特開昭 58-181690号、特開昭58-194595号等 に記載されているメチン染料、特開昭58-11279 3号、特開昭 58-224793号、特開昭 59-48 187号、特開昭59-73996号、特開昭60-5 2940号、特開昭60-63744号等に記載されて いるナフトキノン染料、特開昭58-112792号等 に記載されているスクワリリウム色素、英国特許43 4.875号記載のシアニン染料等を挙げることができ

【0046】また、米国特許第5,156,938号記

載の近赤外吸収増感剤も好適に用いられ、また、米国特 許第3,881,924号記載の置換されたアリールベ ンゾ(チオ)ピリリウム塩、特開昭57-142645 号 (米国特許第4、327、169号) 記載のトリメチ ンチアピリリウム塩、特開昭58-181051号、同 58-220143号、同59-41363号、同59 -84248号、同59-84249号、同59-14 6063号、同59-146061号に記載されている ピリリウム系化合物、特開昭59-216146号記載 のシアニン色素、米国特許第4,283,475号に記 10 載のペンタメチンチオピリリウム塩等や特公平5-13 一般式(III)

514号、同5-19702号に開示されているピリリ ウム化合物も好ましく用いられる。また、染料として好 ましい別の例として米国特許第4,756,993号明 細費中に式(I)、(II)として記載されている近赤外 吸収染料を挙げることができる。これらの染料のうち特 に好ましいものとしては、シアニン色素、スクワリリウ ム色素、ピリリウム塩、ニッケルチオレート錯体が挙げ られる。さらに、シアニン色素が好ましく、特に下記ー 般式(III)で示されるシアニン色素が最も好ましい。

22

[0047]

【化7】

【0048】一般式 (III) 中、X'は、ハロゲン原子、 またはX²-L¹を示す。ここで、X²は酸素原子また は、硫黄原子を示し、Liは、炭素原子数1から12の 炭化水素基を示す。R6およびR7は、それぞれ独立に、 炭素原子数1から12の炭化水素基を示す。感光層強布 液の保存安定性から、R6およびR7は、炭素原子数2個 以上の炭化水素基であることが好ましく、さらに、R6 とR⁷とは互いに結合し、5員環または6員環を形成し ていることが特に好ましい。

【0049】Ar¹、Ar²は、それぞれ同じでも異なっ ていても良く、置換基を有していても良い芳香族炭化水 30 素基を示す。好ましい芳香族炭化水素基としては、ペン ゼン環およびナフタレン環が挙げられる。また、好まし い置換基としては、炭素原子数12個以下の炭化水素 基、ハロゲン原子、炭素原子数12個以下のアルコキシ 基が挙げられる。Y1、Y2は、それぞれ同じでも異なっ ていても良く、硫黄原子または炭素原子数12個以下の ジアルキルメチレン基を示す。R®、R®は、それぞれ同 じでも異なっていても良く、置換基を有していても良い 炭素原子数20個以下の炭化水素基を示す。好ましい置 換基としては、炭素原子数12個以下のアルコキシ基、 カルボキシル基、スルホ基が挙げられる。RIO、RII、 R12 およびR13 は、それぞれ同じでも異なっていても良 く、水素原子または炭素原子数12個以下の炭化水素基 を示す。原料の入手性から、好ましくは水素原子であ る。また、Z L は、対アニオンを示す。ただし、R6か らRII のいずれかにスルホ基が罹換されている場合は、 21 は必要ない。好ましい 21 は、感光層強布液の保存 安定性から、ハロゲンイオン、過塩素酸イオン、テトラ フルオロボレートイオン、ヘキサフルオロホスフェート イオン、およびスルホン酸イオンであり、特に好ましく 50

20 は、過塩素酸イオン、ヘキサフルオロフォスフェートイ オン、およびアリールスルホン酸イオンである。

【0050】本発明において、好適に用いることのでき る一般式(III) で示されるシアニン色素の具体例とし ては、以下の特願平11-310623号明細書に記載 されたものを挙げることができる。

[0051]

【化8】

[0052] 【化9】

24

【0053】本発明において使用される顔料としては、市販の顔料及びカラーインデックス(C. I.) 便覧、 「最新顔料便覧」(日本顔料技術協会編、1977年刊)、「最新顔料応用技術」(CMC出版、1986年刊)、「印刷インキ技術」CMC出版、1984年刊)に記載されている顔料が利用できる。顔料の種類としては、黒色顔料、黄色顔料、オレンジ色顔料、褐色顔料、赤色顔料、紫色顔料、青色顔料、緑色顔料、紫色顔料、安直がは、水の他、ポリマー結合色素が挙げられる。具体的には、不溶性アゾ顔料、アゾレーキ顔料、縮合アゾ顔料、キレートアゾ顔料、アゾレーキ顔料、縮合アゾ顔料、キレートアゾ顔料、フタロシアニン系顔料、アントラキノン系顔料、ペリレン及びペリノン系顔料、チオインジゴ系顔料、キナクリドン系顔料、ジオキサジン

系頗料、イソインドリノン系顔料、キノフタロン系頗料、染付けレーキ頗料、アジン顔料、ニトロソ顔料、ニトロリ顔料、ニトロリ顔料、ニトロ明料、天然顔料、蛍光顔料、無機顔料、カーボンブラック等が使用できる。これらの顔料のうち好ましいものはカーボンブラックである。

【0054】これら顔料は表面処理をせずに用いてもよく、表面処理を施して用いてもよい。表面処理の方法には、樹脂やワックスを表面コートする方法、界面活性剤を付着させる方法、反応性物質(例えば、シランカップリング剤、エポキシ化合物、ポリイソシアネート等)を 10 顔料表面に結合させる方法等が考えられる。上記の表面処理方法は、「金属石鹸の性質と応用」(幸む房)、

「印刷インキ技術」 (CMC出版、1984年刊) 及び 「最新顔料応用技術」(CMC出版、1986年刊)に 記載されている。顔料の粒径は0.01μmかっ10μ mの範囲にあることが好ましく、0.05μmから1μ mの範囲にあることがさらに好ましく、特に 0. 1 μm から 1 μ m の範囲にあることが好ましい。顔料の粒径が 0.01 μ m未満のときは分散物の画像感光層塗布液中 での安定性の点で好ましくなく、また、10μmを越え 20 ると画像感光層の均一性の点で好ましくない。顔料を分 散する方法としては、インク製造やトナー製造等に用い られる公知の分散技術が使用できる。分散機としては、 超音波分散器、サンドミル、アトライター、パールミ ル、スーパーミル、ボールミル、インペラー、デスパー ザー、KDミル、コロイドミル、ダイナトロン、3本ロ ールミル、加圧ニーダー等が挙げられる。詳細は、「最 新顔料応用技術」 (СMC出版、1986年刊) に記載 されている。

【0055】これらの赤外線吸収剤は、感光層に添加し てもよいし、別の層、例えば上塗り層、下塗り層を設け そこへ添加してもよいが、ネガ型感光性平版印刷版を作 成した際に、感光層の波長760nmから1200nm の範囲における吸収極大での光学濃度が、0.1から 3. 0の間にあることが好ましい。この範囲をはずれた 場合、感度が低くなる傾向がある。光学濃度は前記赤外 線吸収剤の添加量と感光層の厚みとにより決定されるた め、所定の光学濃度は両者の条件を制御することにより 得られる。感光層の光学濃度は常法により測定すること ができる。測定方法としては、例えば、透明、或いは白 40 色の支持体上に、乾燥後の塗布量が平版印刷版として必 要な範囲において適宜決定された厚みの感光層を形成 し、透過型の光学濃度計で測定する方法、アルミニウム 等の反射性の支持体上に感光層を形成し、反射濃度を測 定する方法等が挙げられる。

【0056】熱分解型ラジカル発生剤は、前記赤外線吸収剤と組み合わせて用い、赤外線レーザーを照射した際にラジカルを発生する化合物を指す。ラジカル発生剤としては、オニウム塩、トリハロメチル基を有するトリアジン化合物、過酸化物、アゾ系重合開始剤、アジド化合50

物、キノンジアジドなどが挙げられるが、オニウム塩が高感度であり、好ましい。本発明においてラジカル重合開始剤として好適に用い得るオニウム塩について説明する。好ましいオニウム塩としては、ヨードニウム塩、ジアゾニウム塩、スルホニウム塩が挙げられる。本発明において、これらのオニウム塩は酸発生剤ではなく、ラジカル重合の開始剤として機能する。本発明において好適に用いられるオニウム塩は、下記一般式 (IV) から(VI)で表されるオニウム塩である。

[0057]

【化10】 一般式 (IV)

$$Ar^{11}-I + Ar^{12}$$
 Z^{11}

一般式 (V)

$$Ar^{21}-N=N$$
 Z^{21}

一般式 (VI)

$$R^{31}$$
 $S^{+}-R^{33}$ Z^{31-}

【0058】式(IV)中、Ar¹¹とAr¹²は、それぞれ独立に、置換基を有していても良い炭素原子数20個以下(置換基の炭素数を含む)のアリール基を示す。このアリール基が置換基を有する場合の好ましい置換基としては、ハロゲン原子、ニトロ基、炭素原子数12個以下のアルコキシ基、または炭素原子数12個以下のアリールオキシ基が挙げられる。Z¹¹はハロゲンイオン、過塩素酸イオン、テトラフルオロボレートイオン、ルキサフルオロボスフェートイオン、およびスルホン酸イオンからなる群より選択される対イオンを表し、好ましくは、過塩素酸イオン、ヘキサフルオロフォスフェートイオン、およびアリールスルホン酸イオンである。

【0059】式 (V) 中、Ar²1は、置換基を有していても良い炭素原子数20個以下(置換基の炭素数を含む)のアリール基を示す。好ましい置換基としては、ハロゲン原子、ニトロ基、炭素原子数12個以下のアルコキシ基、炭素原子数12個以下のアルコキシ基、炭素原子数12個以下のアルキルアミノ基、炭素原子数12個以下のジアルキルアミノ基、炭素原子数12個以下のジアルキルアミノ基、炭素原子数12個以下のアリールアミノ基または、炭素原子数12個以下のジアリールアミノ基が挙げられる。 Z²1・はZ¹1・と同義の対イオンを表す。【0060】式 (VI) 中、R³1、R³2及びR³1は、そ

れぞれ同じでも異なっていても良く、置換基を有していても良い炭素原子数20個以下(置換基の炭素数を含む)の炭化水素基を示す。好ましい置換基としては、ハロゲン原子、ニトロ基、炭素原子数12個以下のアルキル基、炭素原子数12個以下のアリールオキシ基が挙げられる。 2³¹ は2¹¹ と同義の対イオンを表す。 【0061】本発明において、ラジカル発生剤として好適に用いることのできるオニウム塩の具体例としては、下記の特願平11-310623号明細暫に記載されたものを挙げることができる。

[0062]

【化11】

[0063] 【化12】

[0064] 【化13】

【0065】本発明において用いられる熱分解型ラジカ ル発生剤は、極大吸収波長が400 n m以下であること が好ましく、さらに360nm以下であることが好まし い。このように吸収波長を紫外線領域にすることによ り、ネガ型感光性平版印刷版の取り扱いを白灯下で実施 40 することができる。これら熱分解型ラジカル発生剤は、 感光層塗布液の全不揮発性成分に対し0.1から50重 量%、好ましくは0.5から30重量%、特に好ましく は1から20重量%の割合で感光層塗布液中に添加する ことができる。添加量が0.1重量%未満であると感度 が低くなり、また50重量%を越えると印刷時非画像部 に汚れが発生する。これらのラジカル発生剤は、1種の みを用いても良いし、2種以上を併用しても良い。ま た、これらの熱分解型ラジカル発生剤は他の成分と同一 の層に添加してもよいし、別の層を設けそこへ添加して もよいが、同一の層に添加するのがより好ましい。

【0066】本発明のネガ型感光性平板印刷版の感光層として好ましい光または熱重合性ネガ型感光層には、以上の基本成分の他に、さらにその用途、製造方法等に適したその他の成分を適宜添加することができる。以下、好ましい添加剤に関し例示する。

[共増感剤] 光重合性感光層には、共増感剤を用いることで、該感光層の感度をさらに向上させる事ができる。これらの作用機構は、明確ではないが、多くは次のような化学プロセスに基づくものと考えられる。即ち、先述の光重合開始剤(系)の光吸収により開始される光反応と、それに引き続く付加重合反応の過程で生じる様々な中間活性種(ラジカル、過酸化物、酸化剤、還元剤等)と、共増感剤が反応し、新たな活性ラジカルを生成するものと推定される。これらは、大きくは、(a)還元されて活性ラジカルを生成しうるもの、(b)酸化されて活性ラジカルを生成しうるもの、(c)活性の低いラジカルと反応し、より活性の高いラジカルに変換するか、もしくは連鎖移動剤として作用するもの、に分類できるが、個々の化合物がこれらのどれに属するかに関しては、通説がない場合も多い。20

【0067】(a) 還元されて活性ラジカルを生成する 化合物

炭素ーハロゲン結合を有する化合物:還元的に炭素ーハロゲン結合が解裂し、活性ラジカルを発生すると考えられる。具体的には、例えば、トリハロメチルーsートリアジン類や、トリハロメチルオキサジアゾール類等が好適に使用できる。

窒素-窒素結合を有する化合物:還元的に窒素-窒素結合が解裂し、活性ラジカルを発生すると考えられる。具体的にはヘキサアリールピイミダゾール類等が好適に使 30 用される。

酸素-酸素結合を有する化合物:還元的に酸素-酸素結合が解裂し、活性ラジカルを発生すると考えられる。具体的には、例えば、有機過酸化物類等が好適に使用される。

オニウム化合物:還元的に炭素-ヘテロ結合や、酸素-窒素結合が解裂し、活性ラジカルを発生すると考えられる。具体的には例えば、ジアリールヨードニウム塩類、 トリアリールスルホニウム塩類、N-アルコキシピリジニウム (アジニウム) 塩類等が好適に使用される。 フェロセン、鉄アレーン錯体類:還元的に活性ラジカルを生成しうる。

【0068】(b)酸化されて活性ラジカルを生成する

化合物

アルキルアート錯体:酸化的に炭素-ヘテロ結合が解裂 し、活性ラジカルを生成すると考えられる。具体的には 例えば、トリアリールアルキルボレート類が好適に使用 される。

アルキルアミン化合物:酸化により窒素に隣接した炭素上のC-X結合が解裂し、活性ラジカルを生成するものと考えられる。Xとしては、水素原子、カルボキシル基、トリメチルシリル基、ペンジル基等が好適である。具体的には、例えば、エタノールアミン類、N-フェニルグリシン類、N-トリメチルシリルメチルアニリン類等が挙げられる。

含硫黄、含錫化合物:上述のアミン類の窒素原子を硫黄原子、錫原子に置き換えたものが、同様の作用により活性ラジカルを生成しうる。また、S-S結合を有する化合物もS-S解裂による増感が知られる。

【0069】 α 一置換メチルカルボニル化合物:酸化により、カルボニルー α 炭素間の結合解裂により、活性ラジカルを生成しうる。また、カルボニルをオキシムエーテルに変換したものも同様の作用を示す。具体的には、2-アルキルー1- [4-(アルキルチオ)フェニル]-2-モルフォリノプロノン-1類、並びに、これらとヒドロキシアミン類とを反応したのち、N-OHをエーテル化したオキシムエーテル類を挙げる事ができる。スルフィン酸塩類:還元的に活性ラジカルを生成しうい。具体的は、アリールスルフィン酸ナトリウム等を挙げる事ができる。

【0070】(c) ラジカルと反応し高活性ラジカルに変換、もしくは連鎖移動剤として作用する化合物:例えば、分子内にSH、PH、SiH、GeHを有する化合物群が用いられる。これらは、低活性のラジカル種に水素供与して、ラジカルを生成するか、もしくは、酸化された後、脱プロトンする事によりラジカルを生成しうる。具体的には、例えば、2ーメルカプトペンズイミダゾール類等が挙げられる。これらの共増感剤のより具体的な例は、例えば、特開昭9-236913号中に、窓向上を目的とした添加剤として、多く記載されている。以下に、その一部を例示するが、本発明のネガ型感光性平板印刷版の感光層に用いられるものは、これらに限定されるものはない。

【0071】 【化14】

【0072】これらの共増感剤に関しても、さらに、感光層の特性を改良するための様々な化学修飾を行うことも可能である。例えば、増感色素やチタノセン、付加重合性不飽和化合物その他のラジカル発生パートとの結合、親水性部位の導入、相溶性向上、結晶析出抑制のための置換基導入、密着性を向上させる置換基導入、ポリマー化等の方法が利用できる。これらの共増感剤は、単独または2種以上併用して用いることができる。使用量はエチレン性不飽和二重結合を有する化合物100重量部に対し0.05~100重量部、好ましくは1~80重量部、さらに好ましくは3~50重量部の範囲が適当である。

【0073】 [重合禁止剤] また、本発明のネガ型感光 性平板印刷版の感光層として特に好ましい光または熱重 合性ネガ型感光層においては、ネガ型感光性組成物の製 造中あるいは保存中において、重合可能なエチレン性不 30 飽和二重結合を有する化合物の不要な熱重合を阻止する ために少量の熱重合禁止剤を添加することが望ましい。 適当な熱重合禁止剤としてはハイドロキノン、pーメト キシフェノール、ジーtープチルーpークレゾール、ピ ロガロール、t-プチルカテコール、ペンゾキノン、 4, 4' ーチオピス (3ーメチルー6ーtープチルフェ ノール)、2, 2' -メチレンビス (4 - メチル - 6 t-ブチルフェノール)、N-ニトロソフェニルヒドロ キシアミン第一セリウム塩等が挙げられる。熱重合禁止 剤の添加量は、全組成物中の不揮発性成分の重量に対し て約0.01重量%~約5重量%が好ましい。また必要 に応じて、酸素による重合阻害を防止するためにペヘン 酸やペヘン酸アミドのような高級脂肪酸誘導体等を添加 して、途布後の乾燥の過程で感光層の表面に偏在させて もよい。高級脂肪酸誘導体の添加量は、全組成物中の不 揮発性成分に対して約0.5重量%~約10重量%が好 ましい。

【0074】 [着色剤] さらに、本発明のネガ型感光性 平板印刷版の感光層に、その着色を目的として染料もし くは顔料を添加してもよい。これにより、印刷版として 50 の、製版後の視認性や、画像濃度測定機適性といったいわゆる検版性を向上させる事ができる。着色剤としては、多くの染料は光重合系感光層の感度の低下を生じるので、着色剤としては、特に顔料の使用が好ましい。具体例としては例えばフタロシアニン系顔料、アゾ系顔料、カーボンブラック、酸化チタンなどの顔料、エチルバイオレット、クリスタルバイオレット、アゾ系染料、アントラキノン系染料、シアニン系染料などの染料がある。染料および顔料の添加量は全組成物中の不揮発性成分に対して約0.5重量%~約5重量%が好ましい。

34

【0075】 [その他の添加剤] さらに、硬化皮膜の物性を改良するために無機充填剤や、その他可塑剤、感光層表面のインク着肉性を向上させうる感脂化剤等の公知の添加剤を加えてもよい。可塑剤としては例えばジオクチルフタレート、ジドデシルフタレート、トリエチレングリコールジカブリレート、ジメチルグリコールフタレート、シブチルセバケート、トリアセチルグリセリンやト、ジブチルセバケート、トリアセチルグリセリンやがあり、高分子パインダーと付加重合性化合物との合計重量に対し一般的に10重量%以下の範囲で添加することができる。また、後述する膜強度(耐刷性)向上を目的とした、現像後の加熱・露光の効果を強化するための、UV開始剤や、熱架橋剤等の添加もできる。

【0076】上記の感光層を塗設する際には、該感光層成分の光重合性組成物を種々の有機溶剤に溶かして、該中間層上に塗布するように供される。ここで使用する溶媒としては、アセトン、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、酢酸エチル、エチレンジクロライド、テトラヒドロフラン、トルエン、エチレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールジメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、アセチルアセトン、シクロヘキサノン、ジアセトンアルコール、エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート、エチレングリコールエチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノイソプロピルエ

ーテル、エチレングリコールモノブチルエーテルアセテート、3ーメトキシプロパノール、メトキシメトキシエタノール、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコールジェチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノエチルエーテルアセテート、3ーメトキシプロピルアセテート、N,Nージメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、ソーブチロラクトン、乳酸メチル、乳酸エチルなどがある。これらの溶媒は、単独あるいは混合して使用することができる。そして、塗布溶液中の固形分の濃度は、2~50重量%が適当である。

35

【0077】前記感光層の被覆量は、主に、感光層の感度、現像性、露光膜の強度・耐刷性に影響しうるもので、用途に応じ適宜選択することが望ましい。被覆量が少なすぎる場合には、耐刷性が十分でなくなる。一方多すぎる場合には、感度が下がり、露光に時間がかかる上、現像処理にもより長い時間を要するため好ましくない。本発明の主要な目的である走査露光用ネガ型感光性20平板印刷版としては、その被覆量は乾燥後の重量で約0.1g/m²~約10g/m²の範囲が適当である。より好ましくは0.5~5g/m²である。

【0078】 [支持体] 本発明のネガ型感光性平板印刷 版の支持体としては、従来公知の、ネガ型感光性平板印 刷版に使用される親水性支持体を限定無く使用すること ができる。使用される支持体は寸度的に安定な板状物で あることが好ましく、例えば、紙、プラスチック(例え ば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン等) がラミネートされた紙、金属板(例えば、アルミニウ ム、亜鉛、銅等)、プラスチックフィルム(例えば、二 酢酸セルロース、三酢酸セルロース、プロピオン酸セル ロース、酪酸セルロース、酢酸酪酸セルロース、硝酸セ ルロース、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレ ン、ポリスチレン、ポリプロピレン、ポリカーボネー ト、ポリピニルアセタール等)、上記の如き金属がラミ ネートもしくは蒸着された紙もしくはプラスチックフィ ルム等が含まれ、これらの表面に対し、必要に応じ親水 性の付与や、強度向上等の目的で、適切な公知の物理 的、化学的処理を施しても良い。

【0079】特に、好ましい支持体としては、紙、ポリエステルフィルム又はアルミニウム板が挙げられ、その中でも寸法安定性がよく、比較的安価であり、必要に応じた表面処理により親水性や強度にすぐれた表面を提供できるアルミニウム板はさらに好ましい。また、特公昭48-18327号に記載されているようなポリエチレンテレフタレートフィルム上にアルミニウムシートが結合された複合体シートも好ましい。

【0080】アルミニウム板とは、寸度的に安定なアルミニウムを主成分とする金属板であり、純アルミニウム 50

板の他、アルミニウムを主成分とし、微量の異元素を含 む合金板、又はアルミニウム(合金)がラミネートもし くは蒸着されたプラスチックフィルム又は紙の中から選 ばれる。以下の説明において、上記に挙げたアルミニウ ムまたはアルミニウム合金からなる基板をアルミニウム 基板と総称して用いる。前記アルミニウム合金に含まれ る異元素には、ケイ素、鉄、マンガン、銅、マグネシウ ム、クロム、亜鉛、ピスマス、ニッケル、チタンなどが あり、合金中の異元素の含有量は10重量%以下であ る。本発明では純アルミニウム板が好適であるが、完全 に純粋なアルミニウムは精錬技術上製造が困難であるの で、僅かに異元素を含有するものでもよい。このように ・ 本発明に適用されるアルミニウム板は、その組成が特定 されるものではなく、従来より公知公用の素材のもの、 例えばJIS A 1050、JISA 1100、J IS A 3103、JIS A 3005などを適宜 利用することが出来る。また、本発明に用いられるアル ミニウム基板の厚みは、およそ0.1mm~0.6mm 程度である。この厚みは印刷機の大きさ、印刷版の大き さ及びユーザーの希望により適宜変更することができ る。アルミニウム基板には適宜必要に応じて後述の基板 表面処理が施されてもよい。もちろん施されなくてもよ

【0081】 [粗面化処理] 粗面化処理方法は、特開昭 56-28893号に開示されているような機械的粗面 化、化学的エッチング、電解グレインなどがある。さら に塩酸または硝酸電解液中で電気化学的に粗面化する電 気化学的粗面化方法、及びアルミニウム表面を金属ワイ ヤーでひっかくワイヤーブラシグレイン法、研磨球と研 30 磨剤でアルミニウム表面を砂目立でするポールグレイン 法、ナイロンプラシと研磨剤で表面を粗面化するプラシ グレイン法のような機械的粗面化法を用いることがで き、上記粗面化方法を単独あるいは組み合わせて用いる こともできる。その中でも粗面化に有用に使用される方 法は塩酸または硝酸電解液中で化学的に粗面化する電気 化学的方法であり、適する陽極時電気量は50C/dm 2~400C/dm²の範囲である。さらに具体的には、 0.1~50%の塩酸または硝酸を含む電解液中、温度 20~80℃、時間1秒~30分、電流密度100C/ d m²~400C/d m²の条件で交流及び/または直流 電解を行うことが好ましい。

【0082】このように粗面化処理したアルミニウム基板は、酸またはアルカリにより化学的にエッチングされてもよい。好適に用いられるエッチング剤は、苛性ソーダ、炭酸ソーダ、アルミン酸ソーダ、メタケイ酸ソーダ、リン酸ソーダ、水酸化リチウム等であり、濃度と温度の好ましい範囲はそれぞれ1~50%、20~100℃である。エッチングのあと表面に残留する汚れ(スマット)を除去するために酸洗いが行われる。用いられる酸は硝酸、硫酸、リン酸、クロム酸、

フッ酸、ホウフッ化水素酸等が用いられる。特に電気化学的粗面化処理後のスマット除去処理方法としては、好ましくは特開昭53-12739号公報に記載されているような50~90℃の温度の15~65重量%の硫酸と接触させる方法及び特公昭48-28123号公報に記載されているアルカリエッチングする方法が挙げられる。以上のように処理された後、処理面の中心線平均粗さRaが0.2~0.5μmであれば、特に方法条件は限定しない。

【0083】 [陽極酸化処理] 以上のようにして処理さ れ酸化物層を形成したアルミニウム基板には、その後に 陽極酸化処理がなされる。陽極酸化処理は硫酸、燐酸、 シュウ酸もしくは硼酸/硼酸ナトリウムの水溶液が単独 もしくは複数種類組み合わせて電解浴の主成分として用 いられる。この際、電解液中に少なくともAl合金板、 電極、水道水、地下水等に通常含まれる成分はもちろん 含まれても構わない。さらには第2、第3成分が添加さ れていても構わない。ここでいう第2、3成分とは、例 えばNa、K、Mg、Li、Ca、Ti、Al、V、C r、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn等の金属のイ 20 オンやアンモニウムイオン等に陽イオンや、硝酸イオ ン、炭酸イオン、塩素イオン、リン酸イオン、フッ素イ オン、亜硫酸イオン、チタン酸イオン、ケイ酸イオン、 硼酸イオン等の陰イオンが挙げられ、その濃度としては 0~10000ppm程度含まれても良い。陽極酸化処 理の条件に特に限定はないが、好ましくは30~500 g/リットル、処理液温10~70℃で、電流密度0. 1~40A/m²の範囲で直流または交流電解によって 処理される。形成される陽極酸化皮膜の厚さは0.5~ 1. 5 μ m の範囲である。好ましくは 0. 5 ~ 1. 0 μ 30 mの範囲である。以上の処理によって作製された支持体 が、陽極酸化皮膜に存在するマイクロポアのポア径が5 ~10nm、ポア密度が8×10¹⁵~2×10¹⁶個/m 2の範囲に入るように処理条件は選択されなければなら ない。

【0084】前記支持体表面の親水化処理としては、広く公知の方法が適用できる。特に好ましい処理としては、シリケートまたはポリビニルホスホン酸等による親水化処理が施される。皮膜はSi、またはP元素量として2~40mg/m²、より好ましくは4~30mg/m²で形成される。塗布量はケイ光X線分析法により測定できる。

【0085】上記の親水化処理は、アルカリ金属ケイ酸塩、またはポリピニルホスホン酸が1~30重量%、好ましくは2~15重量%であり、25℃のpHが10~13である水溶液に、陽極酸化皮膜が形成されたアルミニウム基板を、例えば15~80℃で0.5~120秒浸漬することにより実施される。

【0086】前記親水化処理に用いられるアルカリ金属ケイ酸塩としては、ケイ酸ナトリウム、ケイ酸カリウ

38

ム、ケイ酸リチウムなどが使用される。アルカリ金属ケイ酸塩水溶液のpHを高くするために使用される水酸化物としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化カリウム、水酸化サウムなどがある。なお、上記の処理液にアルカリ土類金属塩をしては、の塩を配合してもよい。アルカリ土類金属塩としては、硝酸カルシウム、硝酸ストロンチウム、硝酸塩、塩酸塩、非ウ酸塩、酢酸塩、酢酸塩、酢酸塩、赤ウ酸塩などの水溶性の塩が挙げられる。第IVB族金属塩としては、四塩化チタン、三塩化チタンはのサウム、硫酸化ジルコニウム、硫酸化ジルコニウム、二酸化ジルコニウム、オキシ塩化ジルコニウム、四塩化ジルコニウムなどを挙げることができる。

【0087】アルカリ土類金属塩もしくは、第IVB族金属塩は単独又は2種以上組み合わせて使用することができる。これらの金属塩の好ましい範囲は0.05~5.0重量%である。また、米国特許第3,658,662号明細暫に配載されているようなシリケート電着も有効である。特公昭46-27481号、特開昭52-58602号、特開昭52-30503号に開示されているような電解グレインを施した支持体と、上記陽極酸化処理および親水化処理を組合せた表面処理も有用である。

【0088】 [中間層] 本発明におけるネガ型感光性平 板印刷版には、感光層と基板との間の密着性や汚れ性を 改善する目的で、中間層を設けてもよい。このような中 間層の具体例としては、特公昭50-7481号、特開 昭54-72104号、特開昭59-101651号、 特開昭60-149491号、特開昭60-23299 8号、特開平3-56177号、特開平4-28263 7号、特開平5-16558号、特開平5-24617 1号、特開平7-159983号、特開平7-3149 37号、特開平8-202025号、特開平8-320 551号、特開平9-34104号、特開平9-236 911号、特開平9-269593号、特開平10-6 9092号、特開平10-115931号、特開平10 -161317号、特開平10-260536号、特開 平10-282682号、特開平11-84674号、 特願平8-225335号、特願平8-270098 号、特願平9-195863号、特願平9-19586 4号、特願平9-89646号、特願平9-10606 8号、特願平9-183834号、特願平9-2643 11号、特願平9-127232号、特願平9-245 4 1 9号、特願平 1 0 - 1 2 7 6 0 2 号、特願平 1 0 -170202号、特願平11-36377号、特願平1 1-165861号、特願平11-284091号、特 願2000-14697号等に記載のものを挙げること ができる。

【0089】 [保護層] 本発明の好ましい形態である光

又は熱重合性ネガ型感光層を有するネガ型感光性平板印 刷版には、通常、露光を大気中で行うため、前述の感光 層の上に、さらに、保護層を設ける事が好ましい。保護 層は、感光層中で露光により生じる画像形成反応を阻害 する大気中に存在する酸素や塩基性物質等の低分子化合 物の感光層への混入を防止し、大気中での露光を可能と する。従って、この様な保護層に望まれる特性は、酸素 等の低分子化合物の透過性が低いことであり、さらに、 露光に用いる光の透過は実質阻害せず、感光層との密着 性に優れ、かつ、露光後の現像工程で容易に除去できる 事が望ましい。この様な、保護層に関する工夫が従来よ りなされており、米国特許第3、458、311号、特 開昭55-49729号に詳しく記載されている。保護 層に使用できる材料としては、例えば、比較的結晶性に 優れた水溶性高分子化合物を用いる事がよく、具体的に は、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、酸 性セルロース類、ゼラチン、アラビアゴム、ポリアクリ ル酸などのような水溶性ポリマーが知られているが、こ れらの内、ポリビニルアルコールを主成分として用いる 事が、酸素遮断性、現像除去性といった基本特性的にも 20 像強度・耐刷性の向上を目的として、現像後の画像に対 っとも良好な結果を与える。保護層に使用するポリビニ ルアルコールは、必要な酸素遮断性と水溶性を有するた めの、未置換ビニルアルコール単位を含有する限り、一 部がエステル、エーテルおよびアセタールで置換されて いても良い。また、同様に一部が他の共重合成分を有し ていても良い。ポリビニルアルコールの具体例としては 71~100%加水分解され、分子量が300から24 00の範囲のものを挙げる事ができる。具体的には、株 式会社クラレ製のPVA-105、PVA-110、P VA-117, PVA-117H, PVA-120, P 30 VA-124, PVA-124H, PVA-CS, PV A-CST, PVA-HC, PVA-203, PVA-204, PVA-205, PVA-210, PVA-2 17, PVA-220, PVA-224, PVA-21 7 E E , P V A - 2 1 7 E , P V A - 2 2 0 E , P V A -224E, PVA-405, PVA-420, PVA -613、L-8等が挙げられる。

【0090】保護層の成分(PVAの選択、添加剤の使 用)、塗布畳等は、酸素遮断性・現像除去性の他、カブ リ性や密着性・耐傷性を考慮して選択される。一般には 40 使用するPVAの加水分解率が高い程(保護層中の未置 換ピニルアルコール単位含率が高い程)、膜厚が厚い程 酸素遮断性が高くなり、感度の点で有利である。しかし ながら、極端に酸素遮断性を高めると、製造時・生保存 時に不要な重合反応が生じたり、また画像露光時に、不 要なカブリ、画線の太りが生じたりという問題を生じ る。また、画像部との密着性や、耐傷性も版の取り扱い 上極めて重要である。即ち、水溶性ポリマーからなる親 水性の層を親油性の感光層に積層すると、接着力不足に よる膜剝離が発生しやすく、剥離部分が酸素の重合阻害 50

により膜硬化不良などの欠陥を引き起こす。これに対 し、これら2層間の接着性を改善すべく種々の提案がな されている。たとえば米国特許第292,501号、米 国特許第44,563号には、主にポリビニルアルコー ルからなる親水性ポリマー中に、アクリル系エマルジョ ンまたは水不溶性ビニルピロリドンービニルアセテート 共重合体などを20~60重量%混合し、感光層の上に 積層することにより、十分な接着性が得られることが記 載されている。本発明における保護層に対しては、これ らの公知の技術をいずれも適用することができる。この ような保護層の塗布方法については、例えば米国特許第 3,458,311号、特開昭55-49729号に詳し く記載されている。

【0091】その他、本発明のネガ型感光性平板印刷版 から平版印刷版を製版するための製版プロセスとして は、必要に応じ、露光前、露光中、露光から現像までの 間に、全面を加熱しても良い。この様な加熱により、感 光層中の画像形成反応が促進され、感度や耐刷性の向 上、感度の安定化といった利点が生じ得る。さらに、画 し、全面後加熱もしくは、全面露光を行う事も有効であ る。通常現像前の加熱は150℃以下の穏和な条件で行 う事が好ましい。温度が高すぎると、非画像部迄がかぶ ってしまう等の問題を生じる。現像後の加熱には非常に 強い条件を利用する。通常は200~500℃の範囲で ある。温度が低いと十分な画像強化作用が得られず、高 すぎる場合には支持体の劣化、画像部の熱分解といった 問題を生じる。

【0092】本発明のネガ型感光性平板印刷版の露光方 法は、公知の方法を制限なく用いる事ができる。望まし い、光源の波長は300nmから1200nmであり、 具体的にはレーザ各種の光源が好適である。露光機構 は、内面ドラム方式、外面ドラム方式、フラットペッド 方式等の何れでも良い。また、本発明のネガ型感光性平 板印刷版の感光層成分は、高い水溶性のものを使用する 事で、中性の水や弱アルカリ水に可溶とすることもでき るが、この様な構成のネガ型感光性平板印刷版は印刷機 上に装填後、機上で露光ー現像といった方式を行う事も できる。

【0093】また、本発明のネガ型感光性平板印刷版に 対するその他の露光光線としては、超高圧、高圧、中 圧、低圧の各水銀灯、ケミカルランプ、カーボンアーク 灯、キセノン灯、メタルハライド灯、可視および紫外の 各種レーザーランプ、蛍光灯、タングステン灯、太陽光 等も使用できる。

【0094】本発明のネガ型感光性平板印刷版は、露光 された後、現像処理される。かかる現像処理に使用され る現像液としては、pH14以下のアルカリ水溶液が特 に好ましく、より好ましくはアニオン系界面活性剤を含 有するpH8~12のアルカリ水溶液が使用される。例

42

えば、第三リン酸ナトリウム、同カリウム、同アンモニ ウム、第二リン酸ナトリウム、同カリウム、同アンモニ ウム、炭酸ナトリウム、同カリウム、同アンモニウム、 炭酸水素ナトリウム、同カリウム、同アンモニウム、ホ ウ酸ナトリウム、同カリウム、同アンモニウム、水酸化 ナトリウム、同アンモニウム、同カリウムおよび同リチ ウムなどの無機アルカリ剤が挙げられる。また、モノメ チルアミン、ジメチルアミン、トリメチルアミン、モノ エチルアミン、ジエチルアミン、トリエチルアミン、モ ノイソプロピルアミン、ジイソプロピルアミン、トリイ 10 ソプロピルアミン、nープチルアミン、モノエタノール アミン、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン、 モノイソプロパノールアミン、ジイソプロパノールアミ ン、エチレンイミン、エチレンジアミン、ピリジンなど の有機アルカリ剤も用いられる。これらのアルカリ剤 は、単独もしくは2種以上を組み合わせて用いられる。 【0095】また本発明のネガ型感光性平板印刷版の現 像処理においては、現像液中にアニオン界面活性剤1~ 20重量%加えるが、より好ましくは、3~10重量% で使用される。少なすぎると現像性が悪化し、多すぎる と画像の耐摩耗性などの強度が劣化するなどの弊害が出 る。アニオン界面活性剤としては、例えばラウリルアル コールサルフェートのナトリウム塩、ラウリルアルコー ルサルフェートのアンモニウム塩、オクチルアルコール サルフェートのナトリウム塩、例えばイソプロピルナフ タレンスルホン酸のナトリウム塩、イソプチルナフタレ ンスルホン酸のナトリウム塩、ポリオキシエチレングリ コールモノナフチルエーテル硫酸エステルのナトリウム 塩、ドデシルベンゼンスルホン酸のナトリウム塩、メタ ニトロペンゼンスルホン酸のナトリウム塩などのような 30 アルキルアリールスルホン酸塩、第2ナトリウムアルキ ルサルフェートなどの炭素数8~22の高級アルコール 硫酸エステル類、セチルアルコールリン酸エステルのナ トリウム塩などの様な脂肪族アルコールリン酸エステル 塩類、たとえばC17 H33 CON (CH3) CH2 CH2 S O₃ N a などのようなアルキルアミドのスルホン酸塩 類、例えばナトリウムスルホコハク酸ジオクチルエステ ル、ナトリウムスルホコハク酸ジヘキシルエステルなど の二塩基性脂肪族エステルのスルホン酸塩類などが含ま れる。

【0096】必要に応じてペンジルアルコール等の水と 混合するような有機溶媒を現像液に加えてもよい。有機 溶媒としては、水に対する溶解度が約10重量%以下の ものが適しており、好ましくは5重量%以下のものから 選ばれる。たとえば、1-フェニルエタノール、2-フ ェニルエタノール、3-フェニルプロパノール、1,4 ーフェニルプタノール、2、2ーフェニルプタノール、 1, 2-フェノキシエタノール、2-ペンジルオキシエ タノール、oーメトキシペンジルアルコール、mーメト キシベンジルアルコール、pーメトキシベンジルアルコ

ール、ベンジルアルコール、シクロヘキサノール、2-メチルシクロヘクサノール、4ーメチルシクロヘクサノ ール及び3ーメチルシクロヘクサノール等を挙げること ができる。有機溶媒の含有量は、使用時の現像液の総重 量に対して1~5重量%が好適である。その使用量は界 面活性剤の使用量と密接な関係があり、有機溶媒の量が 増すにつれ、アニオン界面活性剤の量は増加させること が好ましい。これはアニオン界面活性剤の量が少ない状 態で、有機溶媒の量を多く用いると有機溶媒が溶解せ ず、従って良好な現像性の確保が期待できなくなるから である。

【0097】また、さらに必要に応じ、消泡剤及び硬水 軟化剤のような添加剤を含有させることもできる。硬水 軟化剤としては、例えば、Na2 P2 O1、Na5 P3 O3、N a3 P3 O9、Na2 O4 P (Na O3 P) P O3 Na2、カルゴン (ポリメタリン酸ナトリウム) などのポリリン酸塩、例 えばエチレンジアミンテトラ酢酸、そのカリウム塩、そ のナトリウム塩;ジエチレントリアミンペンタ酢酸、そ のカリウム塩、ナトリウム塩;トリエチレンテトラミン ヘキサ酢酸、そのカリウム塩、そのナトリウム塩;ヒド ロキシエチルエチレンジアミントリ酢酸、そのカリウム 塩、そのナトリウム塩;ニトリロトリ酢酸、そのカリウ ム塩、そのナトリウム塩; 1, 2-ジアミノシクロヘキ サンテトラ酢酸、そのカリウム塩、そのナトリウム塩; 1, 3-ジアミノ-2-プロパノールテトラ酢酸、その カリウム塩、そのナトリウム塩などのようなアミノポリ カルボン酸類の他2ーホスホノブタントリカルボン酸ー 1, 2, 4、そのカリウム塩、そのナトリウム塩;2一 ホスホノブタノントリカルボン酸-2, 3, 4、そのカ リウム塩、そのナトリウム塩;1-ホスホノエタントリ カルポン酸-1,2、2、そのカリウム塩、そのナトリ ウム塩;1-ヒドロキシエタン-1,1-ジホスホン 酸、そのカリウム塩、そのナトリウム塩;アミノトリ (メチレンホスホン酸)、そのカリウム塩、そのナトリ ウム塩などのような有機ホスホン酸類を挙げることがで きる。このような硬水軟化剤の最適量は使用される硬水 の硬度およびその使用量に応じて変化するが、一般的に は、使用時の現像液中に0.01~5重量%、より好ま しくは0.01~0.5重量%の範囲で含有させられ る。

【0098】更に、自動現像機を用いて、該ネガ型感光 性平板印刷版を現像する場合には、処理量に応じて現像 液が疲労してくるので、補充液または新鮮な現像液を用 いて処理能力を回復させてもよい。この場合米国特許第 4, 882, 246号に記載されている方法で補充する ことが好ましい。また、特開昭50-26601号、同 58-54341号、特公昭56-39464号、同5 6-42860号、同57-7427号の各公報に記載 されている現像液も好ましい。

【0099】このようにして現像処理されたネガ型感光

性平板印刷版は、特開昭54-8002号、同55-115045号、同59-58431号等の各公報に記載されているように、水洗水、界面活性剤等を含有するリンス液、アラビアガムや澱粉誘導体等を含む不感脂化液で後処理される。本発明のネガ型感光性平板印刷版の後処理にはこれらの処理を種々組み合わせて用いることができる。このような処理によって得られた平版印刷版はオフセット印刷機に掛けられ、多数枚の印刷に用いられる。印刷時、版上の汚れ除去のため使用するプレートクリーナーとしては、従来より知られているPS版用プレートクリーナーが使用され、例えば、CL-1、CL-2、CP、CN-4、CN、CG-1、PC-1、SR、IC (富士写真フイルム株式会社製)等が挙げられる。

[0100]

【実施例】以下、実施例によって本発明を説明するが、 本発明はこれらに限定されるものではない。

【0101】(合成例1) アセトン(1,000m1)にcis-1,2-シクロヘキサンジカルボン酸無水物(308.3g)、メタクリル酸(2-ヒドロキシエチル)(273.3g)、および4-(ジメチルアミノ)ピリジン(4.9g)を加え、5時間加熱還流した。アセトンを減圧下留去した後、1規定塩酸(500m1)と酢酸エチル(2,000m1)を加え、抽出作業を行った。有機層を飽和食塩水(500m1)で2回洗浄した後、無水硫酸マグネシウム(100g)を加え1時間静置し、脱水処理した。硫酸マグネシウムをろ別した

後、減圧下酢酸エチルを留去すると、白色の固体が得られた。これを粉砕後、水(2,000ml)に加え、2時間撹拌した後、ろ別乾燥することにより、2-[2-(メタクリロイルオキシ)エトキシカルボニル}シクロヘキサンカルボン酸の白色固体(518.9g)を得た

【0102】 (合成例2) メタクリル酸アリル (35. 8 g) 、合成例1で得た2- [2-(メタクリロイルオ キシ) エトキシカルボニル] シクロヘキサンカルボン酸 (33.0g)、および2,2'-アゾピス(2,4-ジメチルバレロニトリル)(0.99g)のプロピレン グリコールモノメチルエーテル (310g) 溶液を窒素 気流下、70℃でプロピレングリコールモノメチルエー テル (310g) に2. 5時間かけて滴下した。滴下終 了後、さらに70℃で2時間撹拌した。放冷した後、こ の溶液を激しく撹拌した水 (4,000ml) に投入 し、さらに1時間撹拌した。析出した白色粉体をろ別、 乾燥することにより、表1記載のバインダーポリマー (P-1) (66.8g)を得た。ゲルパーミテーショ ンクロマトグラフィー法により測定したこのポリマーの 重量平均分子量は、ポリスチレン換算で4.6万、酸価 は1. 72meq/gであった。

【0103】同様にして表1および表2記載のパインダーポリマー (P-2) から (P-30) を得た。

[0104]

【表1】

パインダー	一般式(I)で表される	その他の	共重合モル比	分子量	酸価
ポリマー	繰り返し単位	共重合成分	(仕込み)	(万)	(meq/g)
P - 1	PC-1	POC-1	29/71	4.6	1.72
P - 2	PC-2	POC-1	35/85	6.2	2.00
P-3	P C - 3	POC-1	26/74	3.6	1.50
P - 4	PC-3	POC-1	32/68	6.2	1.78
P-5	PC-4	POC-1	28/72	3.7	1.55
P-6	PC-6	POC-1	40/60	11.5	2.10
	PC-8	POC-1	30/70	4.8	1.75
P-7	PC-9	POC-1	15/85	0.9	0.98
P-8		POC-1	29/71	4.8	1.72
P-9	PC-10	POC-1	23/77	3.8	1.43
P-10	PC-12		27/73	3.9	1.60
P-11	PC-13	POC-1		2.4	1.15
P - 1 2	PC-14	POC-1	8/92		1.30
P-13	PC-16	POC-1	22/78	4.1	
P-14	PC-17	POC-1	30/70	8.4	1.58
P-15	PC-18	POC-1	25/75	4.5	1.41
1 2 2					

[82]

46

						_									
数百 (meq/g)	1.72	1.69	1.74	1.13	1.74	2.70	2.22	1.34	1.89	1.63	2.17	2.07	2. 12	2.01	3.22
分子量 (万)	4.6	5.2	6.2	0.9	4.5	12.3	9.7	2.0	6.5	3.9	6.3	4.4	5.6	8. 1	7.6
共重合モル比 (仕込み)	29/51/20	32/50/18	19/45/38	20/40/40	32/50/18	40/43/17	34/55/11	30/20/20	18/60/22	27/53/20	15/65/20	23/58/19	33/55/12	30/60/10	25/40/35
重合成分	POC-2	POC-3	POC-4	POC-5	POC-6	POC-7	POC-8	POC-4	POC-8	POC-0	POC-8	POC-7	POC-7	POC-8	POC-7
その他の共重合成分	POC-1	POC-2	POC-3	POC-2	POC-5	POC-1	POC-1	POC-2	POC-2	POC-5	POC-3	POC-2	POC-1	POC-5	POC-4
一般式(I)で表される 繰り返し単位	PC-1	PC-2	PC-2	PC-3	PC-4	PC-5	PC-7	PC-9	PC-11	PC-12	PC-13	PC-15	PC-17	PC-17	PC-18
バインダーポリマー	P-16	P-17	P-18	P-19	ш	1	11	1	1	P-25	2	P-27	P-28	- 2	1

C.

[0106]

【化15】

40

(25)

特開2002-40652

PC-1 COOH PC-6 PC-12 PC-5 PC-14 PC-1 5 HOOC ON PC-7 H COOH

PC-8

PC-17

[0107]

【化16】

PC-9 PC-18

【0108】 (実施例1~20、比較例1~3)以下の 手順でネガ型感光性平板印刷版を作製し、印刷性能を評 価した。結果を表3に示す。

49

【0109】 [支持体の作成] 厚さ0.24mm、幅1030mmのJIS A 1050アルミニウム板を用いて以下のように連続的に処理を行った。

(a) 既存の機械的粗面化装置を使って、比重 1. 12 の研磨剤 (パミス) と水の懸濁液を研磨スラリー液とし てアルミニウム板の表面に供給しながら、回転するロー ラー状ナイロンプラシにより機械的な粗面化を行った。 研磨剤の平均粒径は40~45μm最大粒径は200μ mだった。ナイロンブラシの材質は6・10ナイロンを 使用し、毛長50mm、毛の直径は0.3mmであっ た。ナイロンブラシは4300mmのステンレス製の筒 に穴を開けて密になるように植毛した。回転ブラシは3 本使用した。ブラシ下部の2本の支持ローラー(∮ 2 0 0 mm) の距離は300 mmであった。プラシローラー はブラシを回転させる駆動モーターの負荷が、ブラシロ ーラーをアルミニウム板に押さえつける前の負荷に対し て7kwプラスになるまで押さえつけた。プラシの回転 方向はアルミニウム板の移動方向と同じで回転数は20 0 r p m であった。

【0110】 (b) アルミニウム板を苛性ソーダ濃度 2.6重量%、アルミニウムイオン濃度6.5重量%、 温度70℃でスプレーによるエッチング処理を行い、ア ルミニウム板を13g/m²溶解した。その後スプレー による水洗を行った。

(c) 温度30℃の硝酸濃度1重量%水溶液(アルミニウムイオン0.5重量%含む)で、スプレーによるデスマット処理を行い、その後スプレーで水洗した。前記デスマットに用いた硝酸水溶液は、硝酸水溶液中で交流を用いて電気化学的な粗面化を行う工程の廃液を用いた。

【0 1 1 1】 (d) 6 0 H z の交流電圧を用いて連続的 50

50

に電気化学的な粗面化処理を行った。この時の電解液は、硝酸1重量%水溶液(アルミニウムイオン0.5重量%、アンモニウムイオン0.007重量%含む)、温度40℃であった。交流電源は電流値がゼロからピークに達するまでの時間TPが2msec、duty比1:1、台形の矩形波交流を用いて、カーボン電極を対極として電気化学的な粗面化処理を行った。補助アノードにはフェライトを用いた。電流密度は電流のピーク値で30A/dm²、電気量はアルミニウム板が陽極時の電気量の総和で255C/cm²であった。補助陽極には電源から流れる電流の5%を分流させた。その後、スプレーによる水洗を行った。

【0112】(e)アルミニウム板を苛性ソーダ濃度26重量%、アルミニウムイオン濃度6.5重量%でスプレーによるエッチング処理を32℃で行い、アルミニウム板を0.2g/m²溶解し、前段の交流を用いて電気化学的な粗面化を行ったときに生成した水酸化アルミニウムを主体とするスマット成分の除去と、生成したピットのエッジ部分を溶解し、エッジ部分を滑らかにした。その後スプレーで水洗した。

(f) 温度60℃の硫酸濃度25重量%水溶液(アルミニウムイオンを0.5重量%含む)で、スプレーによる ポスマット処理を行い、その後スプレーによる水洗を行った。

【0113】(g)既存の二段給電電解処理法の陽極酸化装置(第一および第二電解部長各6m、第一給電部長3m、第一及び第二給電電極長各2.4m)を使って電解部の硫酸濃度170g/リットル(アルミニウムイオンを0.5重量%含む)、温度38℃で陽極酸化処理を行った。その後スプレーによる水洗を行った。この時、陽極酸化装置においては、電源からの電流は、第一給電部に設けられた第一給電電極に流れ、電解液を介して板状アルミニウムに流れ、第一電解

部で板状アルミニウムの表面に酸化皮膜を生成させ、第 一給電部に設けられた電解電極を通り、電源に戻る。一 方、電源からの電流は、第二給電部に設けられた第二給 電電極に流れ、同様に電解液を介して板状アルミニウム に流れ、第二電解部で板状アルミニウムの表面に酸化皮 膜を生成させるが、電源から第一給電部に給電される電 気量と電源から第二給電部に給電される電気量は同じで あり、第二給電部における酸化皮膜面での給電電流密度 は、約25A/dm2であった。第二給電部では、1. 35g/m²の酸化皮膜面から給電することになった。 最終的な酸化皮膜量は2.7g/m²であった。ここま

テトラエトキシシラン 3-メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン 85%リン酸水溶液 イオン交換水 メタノール

【0116】この溶液を三口フラスコに移し、還流冷却 器を取り付け三口フラスコを室温のオイルバスに浸し た。三口フラスコの内容物をマグネチックスターラーで を 5 0 ℃に保ったまま、更に 1 時間反応させ液組成物 (ゾル液) を得た。このゾル液をメタノール/エチレン グリコール=20/1 (重量比)で0.5重量%になる ように希釈し、前記アルミニウム基板 [AS-1] にホ イラー塗布し、100℃で1分乾燥させた。その時の塗 でのアルミニウム支持体を [AS-1] とする。 【0114】 [親水化処理] アルミニウム支持体 [AS - 1] に、印刷版非画像部としての親水性を高めるた め、シリケート処理を行った。処理は3号珪酸ソーダ 1. 5%水溶液を 70℃に保ちアルミウェブの接触時間 が15秒となるよう通搬し、さらに水洗した。Siの付 着量は10mg/m²であった。この基板を [AS-

52

【0115】 [中間層の塗設] 下記の手順によりSG法 10 の液状組成物 (ゾル液) を調整した。ビーカーに下記組 成物を秤畳し、25℃で20分間攪拌した。

> 38 g 13 g 1 2 g 1 5 g 100g

布量は3.5mg/m2であった。この塗布量はケイ光 X線分析法により Si元素量を求め、それを塗布量とし た。このように作成した支持体を [AS-3] とする。 攪拌しながら、30分間で50℃まで上昇させた。浴温 20 次に、アルミニウム支持体 [AS-2] に下記組成の液 をワイヤーバーにて塗布し、温風式乾燥装置を用いて9 0℃で30秒間乾燥した。乾燥後の被服量は10mg/ m²であった。

[0117]

2] とする。

エチルメタクリレートと 2 ーアクリルアミドー 2 ーメチルー 1 ー プロパンスルホン酸ナトリウム塩のモル比75:15の共重合体 0.1g 0. lg 2-アミノエチルホスホン酸 50g メタノール 50g イオン交換水

このように作成した支持体を [AS-4] とする。 【0118】 [感光層の塗設] このように処理されたア ルミニウム板上に、下記組成のネガ型感光性組成物を乾 燥塗布量が表 2 記載の量となるように塗布し、100℃ で1分間乾燥させ感光層を形成させた。

[0119]

(ネガ型感光性組成物)

付加重合性化合物 (表 2 中に記載の化合物)	1.	5 g
バインダーポリマー (表 1 中に記載の化合物)	2.	0 g
増感色素 (表2中に記載の化合物)	0.	2 g
光重合開始剤 (表 2 中に記載の化合物)	0.	4 g
共増感色素 (表 2 中に記載の化合物)	0.	4 g
フッ素系ノニオン界面活性剤	0.0	3 g
(大日本インキ化学工業(株)製、メガファックF-177	')	
热重合禁止剤	0. 0	l g
(N-ニトロソフェニルヒドロキシルアミンアルミニウム塩	1)	
下記組成の着色顔料分散物	2.	0 g
メチルエチルケトン	20.	0 g
プロピレングリコールモノメチルエーテル	20.	0 g

[0120]

(豬色顔料分散物組成)

מ	:	gment	Blue	15:6	1	5重量部
		_			,	△ 4折 馬 ☆
7	IJ	ルメタクリレ	・ート/メタ	クリル酸共重合体	1	0重量部

54

(共重合モル比80/20、重量平均分子量 4万)

シクロヘキサノン15重量部メトキシプロピルアセテート20重量部プロピレングリコールモノメチルエーテル40重量部

[0121] [保護層の塗設] この感光層上にポリピニルアルコール (ケン化度98モル%、重合度550) の3重量%の水溶液を乾燥塗布重量が2g/㎡となるように塗布し、100℃で2分間乾燥した。

【0122】 [ネガ型感光性平板印刷版の露光] 上記のようにして得られたネガ型感光性平板印刷版をFD-Y 10 AG (532nm) レーザー露光機 (ハイデルベルグ社 製プレートセッター:グーテンベルグ) を用い、版面露 光エネルギー密度200µJ/cm²となる様に露光パワーを調節し、ベタ画像露光および、2540dpi、175線/インチ、1%刻みで1から99%となる網点 画像露光を行った。

【0123】 [現像/製版] 富士写真フイルム (株) 製自動現像機FLP-813に、表3記載の現像液と富士写真フイルム (株) 製フィニッシャーFP-2Wをそれぞれ仕込み、現像液温度30℃、現像時間18秒の条件 20で露光済みの版を現像/製版し、平版印刷版を得た。

【0124】 [画像部耐刷性試験] 印刷機としてローランド社製R201を使用し、インキとして大日本インキ(株) 社製グラフG(N)を使用した。ベタ画像部の印刷物を観察し、画像がかすれはじめた枚数によって画像部耐刷性を調べた。数字が大きいほど耐刷性が良い。

【0125】 [網点耐刷性強制試験] 印刷機としてロー

ランド社製R201を使用し、インキとして大日本インキ社製グラフG(N)を使用した。印刷開始から5,000枚目に富士写真フイルム(株)製PSブレートクリーナーCL-2を印刷用スポンジにしみこませ、網点部を拭き、版面のインキを洗浄した。その後、10,000枚印刷を行い、印刷物における網点の版飛びの有無を目視で観察した。

【0126】(実施例21~30、比較例4~6)実施例1~20と同様に表4に示すネガ型感光性平板印刷版に関し性能を評価した。

【0127】以下に、表3および表4の中に記載された 各化合物を示す。

[付加重合性化合物]

M-1:ペンタエルスリトールテトラアクリレート (新中村化学工業 (株) 製; NKエステルA-TMMT)

M-2:グリセリンジメタクリレートヘキサメチレンジ イソシアネートウレタンプレポリマー (共栄社化学

(株) 製; UA101H)

M-3:ジペンタエリスリトールアクリレート (新中村 化学工業 (株) 製; NKエステルA-9530)

[表3及び4における光重合開始剤用素材]

[0128]

【化17】

30

$$F_3$$
C \longrightarrow
 N
 N
 CCI_3

I-2

S-2

S-1

C-3

56

【0129】 (バインダーポリマー)

PR-1

メタクリル酸アリル (POC-1) /メタクリル酸共重 合体 (共重合モル比; 80/20)

NaOH滴定により求めた実測酸価1.70meq/gGPC測定より求めた重量平均分子量4.8万PR-2

メタクリル酸アリル (POC-1) $\angle 2-[2-(メタクリロイルオキシ)$ エトキシカルボニル] 安息香酸共重合体 (共重合モル比; $70 \angle 30$)

NaOH満定により求めた実測酸価1.72meq/gGPC測定より求めた重量平均分子量9.5万PR-3

メタクリル酸アリル/3-[2-(メタクリロイルオキシ)エトキシカルボニル]プロピオン酸共重合体(共重合モル比;70/30)

NaOH滴定により求めた実測酸価1.72meq/gGPC測定より求めた重量平均分子量9.5万PA-1

下記ジイソシアネートとジオールの縮重合物であるポリ ウレタン樹脂

4, 4'-ジフェニルメタンジイソイソシネート (MD

I)

30 ヘキサメチレンジイソシアネート (HMDI) ポリプロピレングイリコール、重量平均分子量1000 (PPG1000)

2, 2-ビス (ヒドロキシメチル) プロピオン酸 (DM PA)

共重合モル比(MDI/HMDI/PPG1000/D MPA)40/10/15/35

NaOH滴定により求めた実測酸価1.05meq/g GPC測定より求めた重量平均分子量4.5万

PA-2

40 メタクリル酸メチル/アクリロニトリル/N- [(4-スルファモイル)フェニル]メタクリルアミド共重合体 (共重合モル比;37/30/33)

GPC測定より求めた重量平均分子量4.9万 【0130】 (現像液)

D-1

下記組成からなるpH10の水溶液

モノエタノールアミン0.1重量部トリエタノールアミン1.5重量部下記式1の化合物4.0重量部下記式2の化合物2.5重量部

57

下記式3の化合物 水

(式3)

【0 1 3 2】上記(式 1)中、R¹⁴ は水素原子またはブチル基を表す。

D-2

下記組成からなる水溶液

1 Kケイ酸カリウム

3.0 重量部

水酸化カリウム 前記式3の化合物

水

【0133】 【表3】 1.5 重量部

0.2 重量部

95.3 重量部

20

30

40

60

五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五	TIGHT COL	(都 網点部 枚)	0 極めて良好	2 良好	3 極めて良好	5 良好	3 良好	7 極めて良好	8 良好	7 極めて良好	7 極めて良好	4 極めて良好	1 良好	7 極めて良好	5 極めて良好	3 極めて良好	7 良好	7 極めて良好	5 良好	3 極めて良好	0 良好	27 良好	5 極めて良好	1 脱級7×	2017411
	\perp	現像液 画像部 (万枚)	D-2 4	D-2 2	D-2 3	D-1 3	D-2 3	D-2 2	D-2 2	D-1 3	D-2 3	D-1 3	D-2 2	D-2 2	D-2 2	D-1 2	D-2 2	D-2 2	D-2 2	D-1 2	D-1 3	D-2 2	D-2	D-2 1	
	7	乾燥塗布量] (g/m²)	-	1. 3	1.4	1.4	1.4	1.6	1.2	1.4	1.4	1.5	1.4	1.3	1.4	1.7	1.4	1.3	1.4	1.7	1.5	1.4	1.4	1.4	
		共增感剤	C-1	C-1	C-1	C-1	C-2	C-3	C-1	C−1	C-1	C-2	C-2	C-1.	C-1	C-3	C-1	C-1	C-1	C-3	C-3	C-1	C−1	C-1	,
Œ	2	埔麽色聚	S-1	S-2	S-1	S-2	S-2	S-1	S-1	S-2	S-1	S-1	S-1	S-2	S-1	S-2	S-1	S-2	S-1	S-2	S-2	S-1	S-1	S-2	
4	SECTION IN	光館合開格剤	I-1	I-1	I-2	I 1	1-1	I-2	I-1	I-1	I-2	I-2	I-1	I-1	I-2	I-1	I-2	I-1	I-2	I-1	I-1	I-2	1-1	1 - 2	
		バインダーボリアー	P-1	P-2	P-4	P-5	P-7	P-9	P-11	P-13	P-18	P-17	P-18	P-20	P-22	P-23	P-24	P-25	P-26	P-27	P-28	P-29	PR-1	PR-2	
		付加重合性 化合物	M-1	M-1	M-2	M-2	M-2	M-3	M-1	M-1	M-2	M-2	M-2	M-2	M-3	M-3	M-1	M-2	M-3	M-3	M-2	M-1	M-1	M-1	
	1	支持体	AS-3	AS-3	AS-3	AS-1	AS-3	AS-3	AS-3	AS-3	AS-1	AS-1	AS-3	AS-3	AS-1	AS-3	AS-3	AS-3	AS-1	AS-3	AS-1	AS-3	S	A S - 3)
		No.	実施例1	実施例2	東施例3	実施例4	実施例5	実施例6	実施例7	实施例8	実施例9	5 実施例 1 0	実施例11	実施例12	寒瓶例 1 3	装瓶例14	実施例 15	实施例 1 6	実施例17	実施例18	東施例19	رما.	上教室 1	干費をつ	7 . / . X TO

表3

[0134]

【表4】

					盛光圈						管	耐刷性
No.	支持体	付加重合性	パインダーポリマ	-半リマー	重量比	光重合	10 C 10	######################################	乾燥塗布量	現像液	画像部	五五世
		化合物	1	2	(1:2)	開始剤	HWDK	大语器形	(g/m²)		(万枚)	לפי איני פוי
実施例21	AS-1	M-1	P-3	P-6	5/5	I-1	S-2	C-1	1.4	D-2	3.0	良好
実施例22	AS-3	M-3	P-8	P-21	6/4	I-1	S-1	C-1	1.2	D-2	2 8	良奸
実施例23	AS-3	M-2	P-8	P-30	1/3	1-2	S-1	C-2	1. 2	D-2	3.4	良好
東施例24	AS-1	M-2	P - 10	P-21	8/2	I-1	S-1	C-1	1.4	D-1	33	良好
実施例25	AS-3	M-1	P-12	P-28	9/1.	1-2	S-2	C-3	1.4	D-1	2.1	極めて良好
安施例26	AS-3	M-1	P-14	P-15	3/7	I-2	S-1	C-1	1.6	D-2	2.4	極めて良好
安施例27	AS-1	M-2	P-1	PA-1	8/2	I-1	S-1	C-1	1.4	D-2	2 1	極めて良好
装瓶例28	AS-3	M-3	P-10	PA-2	5/5	I-1	S-1	C-1	1.4	D-1	2 3	極めて良好
実施例29	AS-3	M-2	P-10	PA-2	7/3	I-2	2-5	C-3	1.7	D-1	2 2	極めて良好
実施例30	AS-3	M-1	P-26	PR-3	1/3	2-I	2-8	C-1	1.2	D-1	2.7	良好
比較例4	AS-3	M-2	P-1	PA-1	5/2	I-2	S-2	C-1	1.3	D-2	6	版飛び
比較例5	AS-1	M-2	P-1	PA-2	2/8	I-1	S-1	C-1	1.5	D-2	4	良好
比較例6	AS-3	M-3	P-3	PA-1	9/1	I-1	S-1	C-3	1.5	D-1	20	版飛び

₹ 4

【0135】(実施例31~50、比較例7~9) [感光層の逸設]下記感光層塗布液を調整し、アルミニウム支持体 [AS-4] にワイヤーバーを用いて乾燥後の被覆量が表5に記載の量になるように塗布し、温風式 乾燥装置にて115℃で45秒間乾燥して感光層を形成 した。

[0136]

感光層塗布液

付加重合性化合物 (表 2 中に記載の化合物) パインダーポリマー (表 5 中に記載の化合物)

1. 0 g

1.0g

0.08g

赤外線吸収剤(IR-1)

熱重合開始剤(表5中に記載の化合物)
 フッ素系ノニオン界面活性剤
 (大日本インキ化学工業(株)製、メガファックド-176)
 ピクトリアピュアブルーのナフタレンスルホン酸塩
 メチルエチルケトン
 プロピレングリコールモノメチルエーテル
 0.04g
 9.0g
 8.0g

【0137】 [保護層の塗設] この感光層上に必要に応じてポリビニルアルコール (ケン化度98モル%、重合度550) の3重量%の水溶液を乾燥塗布重量が2g/m 102となるように塗布し、100℃で2分間乾燥した。

メタノール

【0138】 [ネガ型感光性平板印刷版の露光] 上記のように得られたネガ型感光性平板印刷版を水冷式40W赤外線半導体レーザーを搭載したCreo社製Trendsetter3244VFSにて、出力9W、外面ドラム回転数210rpm、版面エネルギー100mJ/cm²、解像度2400dpiの条件で露光した。

【0139】 [現像/製版] 露光後、富士写真フイルム (株) 製自動現像機スタブロン900Nに、表5記載の現像液とフィニッシャー富士写真フイルム (株) 製FN 20-6の1:1水希釈液現像をそれぞれ仕込み、30℃で現像/製版し、平版印刷版を得た。

【0140】 [画像部耐刷性試験] 印刷機として小森コ

ーポレーション (株) 製リスロンを使用し、インキとして大日本インキ (株) 社製グラフG (N) を使用した。ベタ画像部の印刷物を観察し、画像がかすれはじめた枚数によって画像部耐刷性を調べた。数字が大きいほど耐刷性が良い。

10.0g

64

【0141】 [網点耐刷性強制試験] 印刷機として小森コーポレーション(株) 製リスロンを使用し、インキとして大日本インキ社製グラフG(N)を使用した。印刷開始から5,000枚目に富士写真フイルム(株) 製PSプレートクリーナーCL-2を印刷用スポンジにしみこませ、網点部を拭き、版面のインキを洗浄した。その後、10,000枚印刷を行い、印刷物における網点の版飛びの有無を目視で観察した。

【0142】 【表5】

30

66

																						,			
耐刷性	神中野	AG VII CO	極めて良好	良好	良好	極めて良好	極めて良好	極めて良好	極めて良好	極めて良好	極めて良好	良好	良好	良好	良好	良好	極めて良好	極めて良好	極めて良好	極めて良好	極めて良好	良好	版飛び	良好	版飛び
超	画像部	(万枚)	38	4 0	2 5	33	2 1	2 8	3 2	2 3	3 6	2.2	3 0	2.4	3.4	3 3	2 1	2.4	36	2 3	2 2	2.7	က	2	10
	現像液		D-3	D-3	D - 2	D-1	D-3	D-3	D-3	D-2	D-1	D-1	D-3	D-2	D-1	D-3	D-3	D-2	D-1	D-3	D-3	D-1	D-1	D-3	D-3
	保護層		なし	あり	1 2	あり	なし	าฆ	44	つな	なし	あり	あり	なし	つな	あり	つな	ない	なし	あり	なし	ない	なし	なし	\$ 9
	乾燥塗布量	(g/m ²)	1.4	1.2	1.2	1.2	1.3	1.1	1.3	1.3	1.3	1.5	1.2	1.3	1.4	1. 2	1.2	1.3	1.3	1.4	1.1	1.3	1.3	1.2	1.2
	数重合	開始剤	01-1	0 I - 1	01-2	01-1	01-2	01-3	01-1	0 I – 1	2-10	2-10	E-10	1-10	2-10	0I - 1	01-3	01-2	01-2	01-1	01-1	2-10	1-10	0I - 1	01-3
鹽	重量比	(1:2)	_	_	_	_	1	1	-	1	1	1	ı	1	1	8/5	9/1	2/8	8/5	2/5	1/3	1/3	1	1	9/1
極光層	ポリマー	2	なし	なし	なし	なし	なし	つや	つな	なし	ጎኞ	なな	ない	つな	つね	P - 6	P-24	PR-1	PA-1	PA-2	PA-2	PR-3	つな	つね	PA-1
	バインダーポリマ	1	P-2	P-3	P - 5	L-d	P-11	P-14	P - 16	P - 19	P-21	P-23	P-25	P-27	P-29	P - 10	P - 12	P-14	P-1	P-10	P - 10	P - 26	P-1	P-2	P-3
	付加重合性	化合物	M-3	M-3	M-2	M-1	M-3	M-3	M-2	M-2	M-1	M-1	M-3	M-3	M-3	M-2	M-1	M-3	. M-2	E-M	z - M	M-3	M-3	M-2	M-3
	支持体		AS-4	AS-4	AS-1	AS-4	AS-2	AS-4	AS-3	AS-3	A S - 4	AS-4	AS-3	AS-3	AS-4	AS-4	AS-2	AS-4	AS-4	AS-3	AS-3	AS-1	AS-4	AS-4	AS-4
	. o Z		実施例31	実施例22	実施例33	実施例34	実施例35	実施例36	東施例37	実施例38	実施例39	実施例40	史施例41	実施例42	実施例43	実施例44	東施例45	実施例46	実施例47	実施例48	実施例49	実施例50	比較例7	比較例8	比較例9

ž S

【0143】 (表5中の熱重合開始剤)

【化19】

[0144]

IR-1

[0145]

[表5中の現像液]

D-3

, •			
炭酸ナトリウムの一水和物		1	0 g
炭酸水素カリウム		1	0 g
イソプロピルナフタレンスルホン酸ナトリウム		1	5 g
ジプチルナフタレンスルホン酸ナトリウム		1	5 g
エチレングリコールモノナフチルエーテルモノスルフェー	- ŀ		
のナトリウム塩		1	0 g
亜硫酸ナトリウム			1 g
エチレンジアミン4酢酸四ナトリウム		0.	l g
イオン交換水	9 3	8.	9 g

【0146】表3~5から明らかなように、一般式 (I) で表される繰り返し構造を有する高分子パインダーを含有する感光層を設けたネガ型感光性平板印刷版からは、非常に優れた耐刷性有する印刷版が得られた。 【0147】

【発明の効果】以上説明したように、本発明のネガ型感

40 光性平板印刷版は、一般式 (I) で表される繰り返し構造を有する高分子バインダーを含有する感光層を設けることによって、非常に高い耐刷性を有する平版印刷版を与える。また、本発明のネガ型感光性平板印刷版はレーザ光による走査路光に適しており、高速での書き込みが可能であり、高い生産性を併せ持つ。

フロントページの続き

ノロンドベーン	ノルルと		
(51) Int . a . 7	織別記号	FI	テーマコード(参考)
C 0 8 F 20	126	C08F 20/26	4 J 1 O O
		20/58	
	/ 58	265/00	
265		•	5 0 3
G03F 7	/00 503	7/027	
7	/ 027		
7	/ 028	7/ 028	
Fターム(参考)	2HD25 AA01 AA12 AB03 AC08 AC01		
	BC12 CA00 CB14 CB15 CB43		
	FAI7		
	2HD96 AAD6 BAD5 EAD4 EA23 GAD8		
	4J011 AA05 AC04 BB01 BB02 CA01		
	CA05 CA08 CC10 DA04 PB40		
	PCD2 PCD8 QA13 QA23 QA24		
	QA39 QB13 RA03 RA12 SA76		
	SA78 SA87 SA88 TA03 UA02		
	VA01 WA01 XA02		
	4J015 AA01 BA01 EA04 EA05 EA06		
	4J026 AA45 AA47 AA48 AA50 AA59		
	AA61 AA62 AC09 AC23 BA05		
	BA12 BA24 BA28 BA29 BA36		
	BA38 BA39 BA41 BAS0 BB01		
	DB02 DB12 DB13 DB19 !1836		
	GA06		
	4J100 ALOSP AM21P AQ06P BA02P		
	BAO3P BAO8P BAI2P BAI5P		
	BA16P BA28P BA34P BA37P		
	BA38P BB01P BC02P BC04P	•	
	BCD8P BCD9P BC12P BC22P		
	BC23P BC26P BC43P BC53P		
	BC65P BC83P CA01 CA04		

D401 D429 J A38